

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4767018号
(P4767018)

(45) 発行日 平成23年9月7日(2011.9.7)

(24) 登録日 平成23年6月24日(2011.6.24)

(51) Int.Cl.

F 1

H01L 51/50

(2006.01)

H05B 33/14

B

C09K 11/06

(2006.01)

C09K 11/06

690

C07D 209/86

(2006.01)

C09K 11/06

660

C07D 209/86

請求項の数 12 (全 60 頁)

(21) 出願番号 特願2005-516719 (P2005-516719)
 (86) (22) 出願日 平成16年12月24日 (2004.12.24)
 (86) 国際出願番号 PCT/JP2004/019727
 (87) 国際公開番号 WO2005/063920
 (87) 国際公開日 平成17年7月14日 (2005.7.14)
 審査請求日 平成19年6月15日 (2007.6.15)
 (31) 優先権主張番号 特願2003-432759 (P2003-432759)
 (32) 優先日 平成15年12月26日 (2003.12.26)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

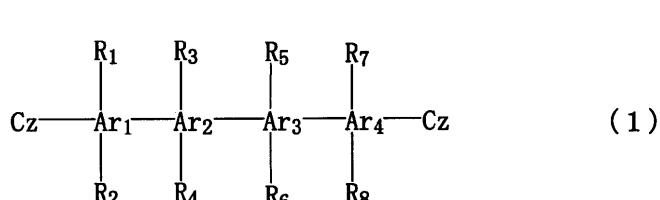
(73) 特許権者 000183646
 出光興産株式会社
 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
 (74) 代理人 100078732
 弁理士 大谷 保
 (74) 代理人 100081765
 弁理士 東平 正道
 (72) 発明者 岩隈 俊裕
 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
 (72) 発明者 川村 久幸
 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
 (72) 発明者 池田 秀嗣
 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
 (72) 発明者 細川 地潮
 千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

(57) 【特許請求の範囲】

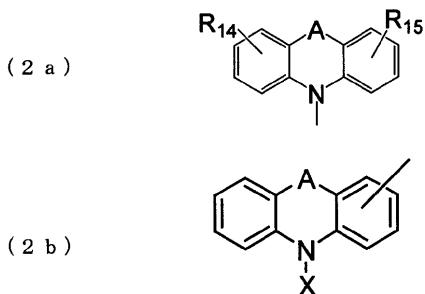
【請求項 1】

下記一般式(1)で表される化合物からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。
 。
 【化1】



[式中、Ar₁～Ar₄はそれぞれベンゼン残基を表し、Czは下記一般式(2a)又は(2b)]

【化2】



10

(式中、Aは単結合を表す。R₁₄及びR₁₅は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルキル基、置換もしくは無置換の核炭素数6～40の芳香族炭化水素基を表す。

Xは、置換もしくは無置換の核炭素数6～40の芳香族炭化水素基を表す。)で表される基である。

R₁～R₈は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の核炭素数6～40の芳香族炭化水素基、又はCz基である。

但し、一般式(1)において、Ar₁～Ar₄の1つ～3つがm-フェニレン又はo-フェニレンであるか、Ar₁～Ar₄の全てがp-フェニレンであり、Ar₁～Ar₄の全てがp-フェニレンである場合は、R₁～R₈の少なくとも1つは置換もしくは無置換の炭素数6～40の芳香族炭化水素基、又は上記Cz基である。)

20

【請求項2】

一般式(1)において、Ar₂及びAr₃は、それぞれ独立に、m-フェニレン又はo-フェニレンであり、Ar₁及びAr₄はp-フェニレンである請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項3】

一般式(1)において、Ar₁及びAr₄は、それぞれ独立に、m-フェニレン又はo-フェニレンであり、Ar₂及びAr₃はp-フェニレンである請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項4】

30

一般式(1)において、Ar₁及びAr₄は、それぞれ独立に、m-フェニレンであり、かつR₁又はR₇は核炭素数6～40の芳香族炭化水素基又はCz基である請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項5】

一般式(1)において、Ar₁～Ar₄が、それぞれ独立に、m-フェニレン又はp-フェニレンである請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項6】

一般式(1)において、Cz基が置換もしくは無置換のカルバゾリル基、又は置換もしくは無置換の9-フェニルカルバゾリル基である請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

40

【請求項7】

一般式(1)の化合物が有機エレクトロルミネッセンス素子のホスト材料である請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料。

【請求項8】

陰極と陽極間に少なくとも発光層を有する一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機エレクトロルミネッセンス素子において、該有機薄膜層の少なくとも一層が、請求項1～7のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項9】

上記発光層が、上記有機エレクトロルミネッセンス素子用材料をホスト材料として含有

50

する請求項 8 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 10】

上記発光層がホスト材料とりん光発光性の金属錯体からなる請求項 9 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 11】

陰極と有機薄膜層との界面領域に、還元性ドーパントが添加されている請求項 8 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項 12】

上記発光層と陰極との間に電子注入層を有し、該電子注入層が含窒素誘導体を主成分として含有する請求項 8 に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。 10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びそれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子（有機 E L 素子）に関し、特に、発光効率が高く、画素欠陥がなく、耐熱性に優れ、かつ寿命の長い有機 E L 素子用材料及び有機 E L 素子に関するものである。

【背景技術】

有機 E L 素子は、電界を印加することより、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理を利用した自発光素子である。 20

イーストマン・コダック社の C . W . Tang らによる積層型素子による低電圧駆動有機 E L 素子の報告〔 C . W . Tang 、 S . A . Vanslyke 、 Applied Physics Letters 、 51 卷、 913 頁、 1987 年等〕がなされて以来、有機材料を構成材料とする有機 E L 素子に関する研究が盛んに行われている。

Tang らは、トリス（ 8 - ヒドロキシキノリノールアルミニウム）を発光層に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送層に用いている。

積層構造の利点としては、発光層への正孔の注入効率を高めること、陰極より注入された電子をブロックして再結合により生成する励起子の生成効率を高めること、発光層内で生成した励起子を閉じ込めることが挙げられる。 30

この例のように、有機 E L 素子の素子構造としては、正孔輸送（注入）層、電子輸送発光層の 2 層型、又は正孔輸送（注入）層、発光層、電子輸送（注入）層の 3 層型等がよく知られている。

こうした積層型構造素子では、注入された正孔と電子の再結合効率を高めるため、素子構造や形成方法の工夫がなされている。

有機 E L 素子の発光材料としては、トリス（ 8 - キノリノラート）アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られており、それらからは青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告され、カラー表示素子の実現が期待されている（例えば、特許文献 1 及び特許文献 2 参照）。 40

また、近年、有機 E L 素子の発光層に、蛍光材料の他に、りん光材料を利用することも提案されている（例えば、非特許文献 1 及び非特許文献 2 参照）。

このように有機 E L 素子の発光層において、有機りん光材料の励起状態の 1 重項状態と 3 重項状態とを利用することにより、高い発光効率が達成されている。

有機 E L 素子内で電子と正孔が再結合する際には、スピン多重度の違いから 1 重項励起子と 3 重項励起子とが 1 : 3 の割合で生成すると考えられているので、りん光性の発光材料を用いれば蛍光のみを使った素子の 3 ~ 4 倍の発光効率の達成が考えられる。

このような有機 E L 素子においては、 3 重項の励起状態又は 3 重項の励起子が消光しないように順次、陽極、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層（正孔阻止層）、電子注入層、陰極のように層を積層する構成が用いられ、有機発光層にホスト化合物とりん光発光性 50

の化合物が用いられてきた（例えば、特許文献3及び特許文献4参照）。

これらの特許文献では、ホスト化合物として、4,4'-N,Nジカルバゾールビフェニルが用いられてきたが、この化合物はガラス転移温度が110以下であり、更に対称性がよすぎるため、結晶化しやすく、又、素子の耐熱試験を行った場合、短絡や画素欠陥が生じるという問題があった。

更に、その蒸着した際には、異物や電極の突起が存在する箇所等で結晶成長が起こり、耐熱試験前の初期の状態より欠陥が生じ、経時に増加することも見出された。

【特許文献1】特開平8-239655号公報

【特許文献2】特開平7-138561号公報

【特許文献3】米国特許第6,097,147号明細書

10

【特許文献4】国際公開WO01/41512号公報

【非特許文献1】D.F.O'Brien and M.A.Baldo et al
"Improved energy transfer in electrophosphorescent devices" Applied Physics Letters Vol. 74 No. 3, pp 442-444, January 18, 1999
【非特許文献2】M.A.Baldo et al "Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence" Applied Physics Letters Vol. 75 No. 1, pp 4-6, July 5, 1999

20

【発明の開示】

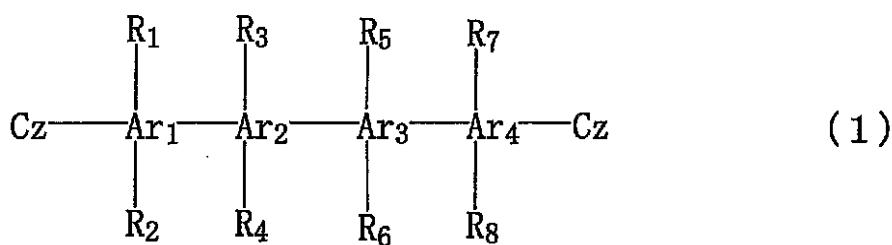
本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、発光効率が高く、画素欠陥がなく、耐熱性に優れ、かつ寿命の長い有機EL素子用材料及びそれを用いた有機EL素子を提供することを目的とする。

本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、分子量が大きく、対称性の低い化合物をホスト材料として用いることにより、上記目的を達成することを見出し本発明を解決するに至った。

即ち、本発明は、下記一般式(1)で表される化合物からなる有機EL素子用材料を提供するものである。

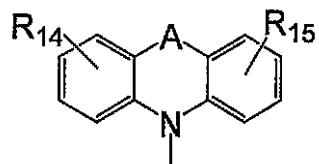
1. 下記一般式(1)で表される化合物からなる有機EL素子用材料

30

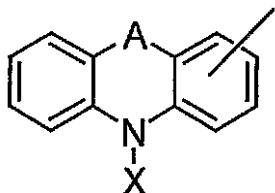


[式中、Ar₁～Ar₄はそれぞれベンゼン残基を表し、Czは下記一般式(2a)又は(2b)]

40



(2a)



(2b)

10

(式中、Aは単結合、-(CR₉R₁₀)_n-、-(SiR₁₁R₁₂)_n-、-NR₁₃-、-O-、又は-S-を表し、nは1~3の整数を表わす。R₉~R₁₅は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の炭素数1~40のアルキル基、置換もしくは無置換の核原子数3~40の複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1~40のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数6~40の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7~40のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数2~40のアルケニル基、置換もしくは無置換の炭素数1~40のアルキルアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリールアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数7~40のアラルキルアミノ基を表し、R₉とR₁₀、又はR₁₁とR₁₂は互いに結合して飽和又は不飽和の環状構造を形成してもよい。

Xは、置換もしくは無置換の炭素数1~40のアルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5~40の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1~40のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数6~40の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7~40のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数2~40のアルケニル基、置換もしくは無置換の炭素数1~40のアルキルアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリールアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数7~40のアラルキルアミノ基を表す。)

20

で表される基である。

30

R₁~R₈は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の炭素数1~40のアルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5~40の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1~40のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数6~40の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7~40のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数2~40のアルケニル基、置換もしくは無置換の炭素数1~40のアルキルアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数6~40のアリールアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数7~40のアラルキルアミノ基、又はC_z基であり、隣接した炭素原子に結合した場合は互いに結合して飽和又は不飽和の環状構造を形成してもよい。

40

但し、一般式(1)において、Ar₁~Ar₄の少なくとも1つはm-フェニレン又はo-フェニレンであるか、Ar₁~Ar₄の全てがp-フェニレンである場合は、R₁~R₈の少なくとも1つは置換もしくは無置換の核炭素数6~40の芳香族炭化水素基、又は上記C_z基である。)

2. 一般式(1)において、Ar₂及びAr₃は、それぞれ独立に、m-フェニレン又はo-フェニレンであり、Ar₁及びAr₄はp-フェニレンである上記1記載の有機EL素子用材料、

3. 一般式(1)において、Ar₁及びAr₄は、それぞれ独立に、m-フェニレン又はo-フェニレンであり、Ar₂及びAr₃はp-フェニレンである上記1記載の有機EL素子用材料、

50

4. 一般式(1)において、Ar₁及びAr₄は、それぞれ独立に、m-フェニレンであり、かつR₁又はR₇は置換もしくは無置換の核炭素数6~40の芳香族炭化水素基又はCz基である上記1記載の有機EL素子用材料、

5. 一般式(1)において、Cz基が置換もしくは無置換のカルバゾリル基、又は置換もしくは無置換の9-フェニルカルバゾリル基である上記1記載の有機EL素子用材料。

6. 一般式(1)の化合物が有機EL素子のホスト材料である上記1記載の有機EL素子用材料、

7. 陰極と陽極間に少なくとも発光層を有する一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機EL素子において、該有機薄膜層の少なくとも一層が、上記1~6のいずれかに記載の有機EL素子用材料を含有する有機EL素子、

10

8. 上記発光層が、上記有機EL素子用材料をホスト材料として含有する上記7記載の有機EL素子、

9. 上記発光層がホスト材料とりん光発光性の金属錯体からなる上記8に記載の有機EL素子、

10. 陰極と有機薄膜層との界面領域に、還元性ドーパントが添加されている上記7に記載の有機EL素子、

11. 上記発光層と陰極との間に電子注入層を有し、該電子注入層が含窒素誘導体を主成分として含有する上記7記載の有機EL素子

を提供するものである。

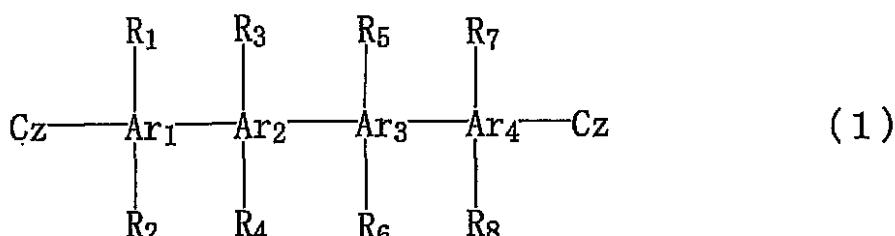
【産業上の利用可能性】

20

本発明の一般式(1)で表される化合物からなる有機EL素子用材料を利用すると、発光効率が高く、画素欠陥がなく、耐熱性に優れ、かつ寿命の長い有機EL素子が得られる。このため、本発明の有機EL素子は、各種電子機器の光源等として極めて有用である。

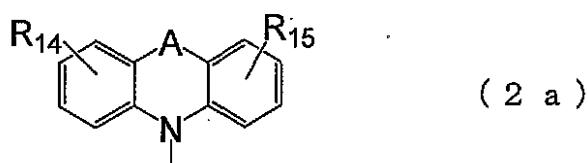
【発明を実施するための最良の形態】

本発明の有機EL素子用材料は、下記一般式(1)で表される化合物からなる。

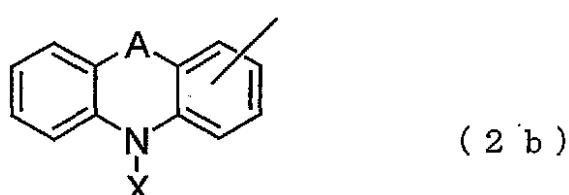


30

(式中、Ar₁~Ar₄はそれぞれベンゼン残基を表し、Czは下記一般式(2a)又は(2b))



40



(式中、Aは単結合、-(CR₉R₁₀)_n-、-(SiR₁₁R₁₂)_n-、-NR₁₃-、-O-、又は-S-を表し、nは1~3の整数を表わす。R₉~R₁₅は、それぞ

50

れ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルキル基、置換もしくは無置換の核原子数3～40の複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数6～40の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数6～40のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7～40のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数2～40のアルケニル基、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数6～40のアリールアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数7～40のアラルキルアミノ基を表し、R₉とR₁₀、又はR₁₁とR₁₂は互いに結合して飽和又は不飽和の環状構造を形成してもよい。

Xは、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5～40の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数6～40の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数6～40のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7～40のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数2～40のアルケニル基、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数6～40のアリールアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数7～40のアラルキルアミノ基を表す。)

で表される基である。

R₁～R₈は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルキル基、置換もしくは無置換の核原子数5～40の芳香族複素環基、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルコキシ基、置換もしくは無置換の核炭素数6～40の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数6～40のアリールオキシ基、置換もしくは無置換の炭素数7～40のアラルキル基、置換もしくは無置換の炭素数2～40のアルケニル基、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数6～40のアリールアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数7～40のアラルキルアミノ基、又はC_z基であり、隣接した炭素原子に結合した場合は互いに結合して飽和又は不飽和の環状構造を形成してもよい。

但し、一般式(1)において、Ar₁～Ar₄の少なくとも1つはm-フェニレン又はo-フェニレンであるか、Ar₁～Ar₄の全てがp-フェニレンである場合は、R₁～R₈の少なくとも1つは置換もしくは無置換の核炭素数6～40の芳香族炭化水素基、又は上記C_z基である。)

一般式(1)におけるR₁～R₈、一般式(2a)及び(2b)におけるR₉～R₁₅及びXの置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルキル基としては、好ましくは置換もしくは無置換の炭素数1～30のアルキル基である。

このアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、n-トリデシル基、n-テトラデシル基、n-ペントデシル基、n-ヘキサデシル基、n-ヘptaデシル基、n-オクタデシル基、ネオペンチル基、1-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-ペンチルヘキシル基、1-ブチルペンチル基、1-ヘプチルオクチル基、3-メチルペンチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシ-t-ブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロロ-t-ブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、プロモメチル基、1-プロモエチル基、2-プロモエチル基、2-プロモイソブチル基、1,2-ジプロモエチル基、1,3-ジプロモイソプロピル基、2,3-ジプロモ-t-ブチル基、1,2,3-トリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチル基、1,3-ジヨードイソプロピル基、2,3-ジヨード-t-ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-

10

20

30

40

50

- アミノイソブチル基、1，2 - ジアミノエチル基、1，3 - ジアミノイソプロピル基、2，3 - ジアミノ - t - ブチル基、1，2，3 - トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1 - シアノエチル基、2 - シアノエチル基、2 - シアノイソブチル基、1，2 - ジシアノエチル基、1，3 - ジシアノイソプロピル基、2，3 - ジシアノ - t - ブチル基、1，2，3 - トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1 - ニトロエチル基、2 - ニトロエチル基、1，2 - ジニトロエチル基、2，3 - ジニトロ - t - ブチル基、1，2，3 - トリニトロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基及び3，5 - テトラメチルシクロヘキシル基等が挙げられる。

なかでも、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n - ブチル基、s - ブチル基、イソブチル基、t - ブチル基、n - ペンチル基、n - ヘキシル基、n - ヘプチル基、n - オクチル基、n - ノニル基、n - デシル基、n - ウンデシル基、n - ドデシル基、n - トリデシル基、n - テトラデシル基、n - ペンタデシル基、n - ヘキサデシル基、n - ヘプタデシル基、n - オクタデシル基、ネオペンチル基、1 - メチルペンチル基、1 - ペンチルヘキシル基、1 - ブチルペンチル基、1 - ヘプチルオクチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基及び3，5 - テトラメチルシクロヘキシル基等が好ましい。

一般式(1)におけるR₁ ~ R₈、一般式(2a)及び(2b)におけるR₉ ~ R₁₅及びXの置換もしくは無置換の核原子数3 ~ 40の複素環基としては、好ましくは置換もしくは無置換の核原子数5 ~ 20の複素環基である。

この複素環基としては、例えば、1 - ピロリル基、2 - ピロリル基、3 - ピロリル基、ピラジニル基、2 - ピリジニル基、1 - イミダゾリル基、2 - イミダゾリル基、1 - ピラゾリル基、1 - インドリジニル基、2 - インドリジニル基、3 - インドリジニル基、5 - インドリジニル基、6 - インドリジニル基、7 - インドリジニル基、8 - インドリジニル基、2 - イミダゾピリジニル基、3 - イミダゾピリジニル基、5 - イミダゾピリジニル基、6 - イミダゾピリジニル基、7 - イミダゾピリジニル基、8 - イミダゾピリジニル基、3 - ピリジニル基、4 - ピリジニル基、1 - インドリル基、2 - インドリル基、3 - インドリル基、4 - インドリル基、5 - インドリル基、6 - インドリル基、7 - インドリル基、1 - イソインドリル基、2 - イソインドリル基、3 - イソインドリル基、4 - イソインドリル基、5 - イソインドリル基、6 - イソインドリル基、7 - イソインドリル基、2 - フリル基、3 - フリル基、2 - ベンゾフラニル基、3 - ベンゾフラニル基、4 - ベンゾフラニル基、5 - ベンゾフラニル基、6 - ベンゾフラニル基、7 - ベンゾフラニル基、1 - イソベンゾフラニル基、3 - イソベンゾフラニル基、4 - イソベンゾフラニル基、5 - イソベンゾフラニル基、6 - イソベンゾフラニル基、7 - イソベンゾフラニル基、2 - キノリル基、3 - キノリル基、4 - キノリル基、5 - キノリル基、6 - キノリル基、7 - キノリル基、8 - キノリル基、1 - イソキノリル基、3 - イソキノリル基、4 - イソキノリル基、5 - イソキノリル基、6 - イソキノリル基、7 - イソキノリル基、8 - イソキノリル基、2 - キノキサリニル基、5 - キノキサリニル基、6 - キノキサリニル基、1 - カルバゾリル基、2 - カルバゾリル基、3 - カルバゾリル基、4 - カルバゾリル基、9 - カルバゾリル基、- カルボリン - 1 - イル、- カルボリン - 3 - イル、- カルボリン - 4 - イル、- カルボリン - 5 - イル、- カルボリン - 6 - イル、- カルボリン - 7 - イル、- カルボリン - 8 - イル、- カルボリン - 9 - イル、1 - フェナンスリジニル基、2 - フェナンスリジニル基、3 - フェナンスリジニル基、4 - フェナンスリジニル基、6 - フェナンスリジニル基、7 - フェナンスリジニル基、8 - フェナンスリジニル基、9 - フェナンスリジニル基、10 - フェナンスリジニル基、1 - アクリジニル基、2 - アクリジニル基、3 - アクリジニル基、4 - アクリジニル基、9 - アクリジニル基、1，7 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1，7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1，7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1，7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1，7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1，7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1，7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1，7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1，8 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1，8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1，8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1，8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1，8 - フェナンスロリン - 6

10

20

30

40

50

- イル基、1 , 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1 , 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1 , 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1 , 9 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1 , 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1 , 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1 , 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1 , 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1 , 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1 , 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1 , 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1 , 10 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1 , 10 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1 , 10 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1 , 10 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2 , 9 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2 , 9 - フェナンスロリン - 2 , 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2 , 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2 , 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2 , 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2 , 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2 , 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2 , 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2 , 8 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2 , 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2 , 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2 , 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2 , 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2 , 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2 , 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2 , 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2 , 7 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2 , 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2 , 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2 , 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2 , 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2 , 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2 , 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2 , 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1 - フェナジニル基、2 - フェナジニル基、1 - フェノチアジニル基、2 - フェノチアジニル基、3 - フェノチアジニル基、4 - フェノチアジニル基、10 - フェノチアジニル基、1 - フェノキサジニル基、2 - フェノキサジニル基、3 - フェノキサジニル基、4 - フェノキサジニル基、10 - フェノキサジニル基、2 - オキサゾリル基、4 - オキサゾリル基、5 - オキサゾリル基、2 - オキサジアゾリル基、5 - オキサジアゾリル基、3 - フラザニル基、2 - チエニル基、3 - チエニル基、2 - メチルピロール - 1 - イル基、2 - メチルピロール - 3 - イル基、2 - メチルピロール - 4 - イル基、2 - メチルピロール - 5 - イル基、3 - メチルピロール - 1 - イル基、3 - メチルピロール - 2 - イル基、3 - メチルピロール - 4 - イル基、3 - メチルピロール - 5 - イル基、2 - t - プチルピロール - 4 - イル基、3 - (2 - フェニルプロピル) ピロール - 1 - イル基、2 - メチル - 1 - インドリル基、4 - メチル - 1 - インドリル基、2 - メチル - 3 - インドリル基、4 - メチル - 3 - インドリル基、2 - t - プチル - 1 - インドリル基、4 - t - プチル - 1 - インドリル基、2 - t - プチル - 3 - インドリル基及び4 - t - プチル - 3 - インドリル基等が挙げられる。

なかでも、2 - ピリジニル基、1 - インドリジニル基、2 - インドリジニル基、3 - インドリジニル基、5 - インドリジニル基、6 - インドリジニル基、7 - インドリジニル基、8 - インドリジニル基、2 - イミダゾピリジニル基、3 - イミダゾピリジニル基、5 - イミダゾピリジニル基、6 - イミダゾピリジニル基、7 - イミダゾピリジニル基、8 - イミダゾピリジニル基、3 - ピリジニル基、4 - ピリジニル基、1 - インドリル基、2 - インドリル基、3 - インドリル基、4 - インドリル基、5 - インドリル基、6 - インドリル基、7 - インドリル基、1 - イソインドリル基、2 - イソインドリル基、3 - イソインドリル基、4 - イソインドリル基、5 - イソインドリル基、6 - イソインドリル基、7 - イソインドリル基、1 - カルバゾリル基、2 - カルバゾリル基、3 - カルバゾリル基、4 - カルバゾリル基、9 - カルバゾリル基等が好ましい。

一般式(1)におけるR₁ ~ R₈、一般式(2a)及び(2b)におけるR₉ ~ R₁₅及びXの置換もしくは無置換の炭素数1 ~ 40のアルコキシ基は、好ましくは、置換もしくは無置換の炭素数1 ~ 30のアルコキシ基であり、-OYで表される。

このYとしては、上記置換もしくは無置換の炭素数1 ~ 40のアルキル基で挙げた具体例が挙げられる。

一般式(1)におけるR₁ ~ R₈、一般式(2a)及び(2b)におけるR₉ ~ R₁₅及びXの置換もしくは無置換の核炭素数6 ~ 40の芳香族炭化水素基としては、好ましくは置換もしくは無置換の核炭素数6 ~ 18の芳香族炭化水素基である。

この芳香族炭化水素基としては、例えば、フェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、1 - アントリル基、2 - アントリル基、9 - アントリル基、1 - フェナントリル基、2 - フェナントリル基、3 - フェナントリル基、4 - フェナントリル基、9 - フェナントリル基、1 - ナフタセニル基、2 - ナフタセニル基、9 - ナフタセニル基、1 - ピレニル基、2 - ピレニル基、4 - ピレニル基、2 - ビフェニルイル基、3 - ビフェニルイル基、4 - ビフェニルイル基、p - ターフェニル - 4 - イル基、p - ターフェニル - 3 - イル基、p - ターフェニル - 2 - イル基、m - ターフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 3 - イル基、m - ターフェニル - 2 - イル基、o - トリル基、m - トリル基、p - トリル基、p - t - ブチルフェニル基、p - (2 - フェニルプロピル) フェニル基、3 - メチル - 2 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - アントリル基、4 - メチルビフェニルイル基、4" - t - ブチル - p - ターフェニル - 4 - イル基、o - クメニル基、m - クメニル基、p - クメニル基、, 2, 3 - キシリル基、3, 4 - キシリル基、2, 5 - キシリル基及びメシチル基等が挙げられる。

なかでも、フェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、9 - フェナントリル基、2 - ビフェニルイル基、3 - ビフェニルイル基、4 - ビフェニルイル基、p - トリル基及び3, 4 - キシリル基等が好ましい。

一般式(1)におけるR₁ ~ R₈、一般式(2a)及び(2b)におけるR₉ ~ R₁₅及びXの置換もしくは無置換の炭素数6 ~ 40のアリールオキシ基は、好ましくは、置換もしくは無置換の炭素数1 ~ 30のアリールオキシ基であり、-OArで表される。

このArとしては、上記置換もしくは無置換の核原子数6 ~ 40の芳香族炭化水素基で挙げた具体例が挙げられる。

一般式(1)におけるR₁ ~ R₈、一般式(2a)及び(2b)におけるR₉ ~ R₁₅及びXは、置換もしくは無置換の炭素数7 ~ 40のアラルキル基である。

このアラルキル基としては、例えば、ベンジル基、1 - フェニルエチル基、2 - フェニルエチル基、1 - フェニルイソプロピル基、2 - フェニルイソプロピル基、フェニル - t - ブチル基、-ナフチルメチル基、1 - -ナフチルエチル基、2 - -ナフチルエチル基、1 - -ナフチルイソプロピル基、2 - -ナフチルイソプロピル基、-ナフチルメチル基、1 - -ナフチルエチル基、2 - -ナフチルエチル基、1 - -ナフチルイソプロピル基、2 - -ナフチルイソプロピル基、1 - ピロリルメチル基、2 - (1 - ピロリル)エチル基、p - メチルベンジル基、m - メチルベンジル基、o - メチルベンジル基、p - クロロベンジル基、m - クロロベンジル基、o - クロロベンジル基、p - プロモベンジル基、m - プロモベンジル基、o - プロモベンジル基、p - ヨードベンジル基、m - ヨードベンジル基、o - ヨードベンジル基、p - ヒドロキシベンジル基、m - ヒドロキシベンジル基、o - ヒドロキシベンジル基、p - アミノベンジル基、m - アミノベンジル基、o - アミノベンジル基、p - ニトロベンジル基、m - ニトロベンジル基、o - ニトロベンジル基、p - シアノベンジル基、m - シアノベンジル基、o - シアノベンジル基、1 - ヒドロキシ - 2 - フェニルイソプロピル基及び1 - クロロ - 2 - フェニルイソプロピル基等が挙げられる。

なかでも、ベンジル基、p - シアノベンジル基、m - シアノベンジル基、o - シアノベンジル基、1 - フェニルエチル基、2 - フェニルエチル基、1 - フェニルイソプロピル基、2 - フェニルイソプロピル基等が好ましい。

一般式(1)におけるR₁ ~ R₈、一般式(2a)及び(2b)におけるR₉ ~ R₁₅及びXの置換もしくは無置換の炭素数2 ~ 40のアルケニル基は、好ましくは置換もしくは無置換の炭素数2 ~ 30のアルケニル基である。

このアルケニル基としては、例えば、ビニル基、アリル基、1 - プテニル基、2 - プテニル基、3 - プテニル基、1, 3 - ブタンジエニル基、1 - メチルビニル基、スチリル基、2, 2 - ジフェニルビニル基、1, 2 - ジフェニルビニル基、1 - メチルアリル基、1, 1 - ジメチルアリル基、2 - メチルアリル基、1 - フェニルアリル基、2 - フェニルアリル基、3 - フェニルアリル基、3, 3 - ジフェニルアリル基、1, 2 - ジメチルアリル基、1 - フェニル - 1 - プテニル基及び3 - フェニル - 1 - プテニル基等が挙げられる。

なかでも、スチリル基、2,2-ジフェニルビニル基及び1,2-ジフェニルビニル基等が好ましい。

一般式(1)におけるR₁～R₈、一般式(2a)及び(2b)におけるR₉～R₁₅及びXの、置換もしくは無置換の炭素数1～40のアルキルアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数6～40のアリールアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数7～40のアラルキルアミノ基は、好ましくは置換もしくは無置換の炭素数1～20のアルキルアミノ基、置換もしくは無置換の炭素数1～20のアリールアミノ基、又は置換もしくは無置換の炭素数1～20のアラルキルアミノ基である。

上記アルキルアミノ基、アリールアミノ基及びアラルキルアミノ基は、-NQ₁Q₂と表すことができ、Q₁及びQ₂としては、例えば、それぞれ独立に、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシ-t-ブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロロ-t-ブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、プロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモ-t-ブチル基、1,2,3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチル基、1,3-ジヨードイソプロピル基、2,3-ジヨード-t-ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジアミノ-t-ブチル基、1,2,3-トリシアノプロピル基、ニアセニル基、1-ニアセニル基、2-ニアセニル基、1,2-ジニアセニル基、1,3-ジニアノイソブチル基、2,3-ジニアノ-t-ブチル基、1,2,3-トリニアノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジニトロ-t-ブチル基、1,2,3-トリニトロプロピル基、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、4-スチリルフェニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチルビフェニルイル基、4"-t-ブチル-p-ターフェニル-4-イル基、ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリル基、
10
20
30
40
50

7 - キノリル基、8 - キノリル基、1 - イソキノリル基、3 - イソキノリル基、4 - イソキノリル基、5 - イソキノリル基、6 - イソキノリル基、7 - イソキノリル基、8 - イソキノリル基、2 - キノキサリニル基、5 - キノキサリニル基、6 - キノキサリニル基、1 - カルバゾリル基、2 - カルバゾリル基、3 - カルバゾリル基、4 - カルバゾリル基、1 - フェナンスリジニル基、2 - フェナンスリジニル基、3 - フェナンスリジニル基、4 - フェナンスリジニル基、6 - フェナンスリジニル基、7 - フェナンスリジニル基、8 - フェナンスリジニル基、9 - フェナンスリジニル基、10 - フェナンスリジニル基、1 - アクリジニル基、2 - アクリジニル基、3 - アクリジニル基、4 - アクリジニル基、9 - アクリジニル基、1, 7 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、1, 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 2 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 6 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 3 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 10 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 9 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 7 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 8 - フェナンスロリン - 10 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 1 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 3 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 4 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 5 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 6 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 8 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 9 - イル基、2, 7 - フェナンスロリン - 10 - イル基、1 - フェナジニル基、2 - フェナジニル基、1 - フエノチアジニル基、2 - フエノチアジニル基、3 - フエノチアジニル基、4 - フエノチアジニル基、1 - フエノキサジニル基、2 - フエノキサジニル基、3 - フエノキサジニル基、4 - フエノキサジニル基、2 - オキサゾリル基、4 - オキサゾリル基、5 - オキサゾリル基、2 - オキサジアゾリル基、5 - オキサジアゾリル基、3 - フラザニル基、2 - チエニル基、3 - チエニル基、2 - メチルピロール - 1 - イル基、2 - メチルピロール - 3 - イル基、2 - メチルピロール - 4 - イル基、2 - メチルピロール - 5 - イル基、3 - メチルピロール - 1 - イル基、3 - メチルピロール - 2 - イル基、3 - メチルピロール - 4 - イル基、3 - メチルピロール - 5 - イル基、2 - t - ブチルピロール - 4 - イル基、3 - (2 - フェニルプロピル)ピロール - 1 - イル基、2 - メチル - 1 - インドリル基、4 - メチル - 1 - インドリル基、2 - メチル - 3 - インドリル基、4 - メチル - 3 - インドリル基、2 - t - ブチル 1 - インドリル基、4 - t - ブチル 1 - インドリル基、2 - t - ブチル 3 - インドリル基及び4 - t - ブチル 3 - インドリル基等が挙げられる。

なかでも、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n - ブチル基、s - ブチル基、イソブチル基、t - ブチル基、n - ペンチル基、n - ヘキシル基、n - ヘプチル基、n - オクチル基、フェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、p - トリル基、4 - ビフェニルイル基等好ましい。

10

20

30

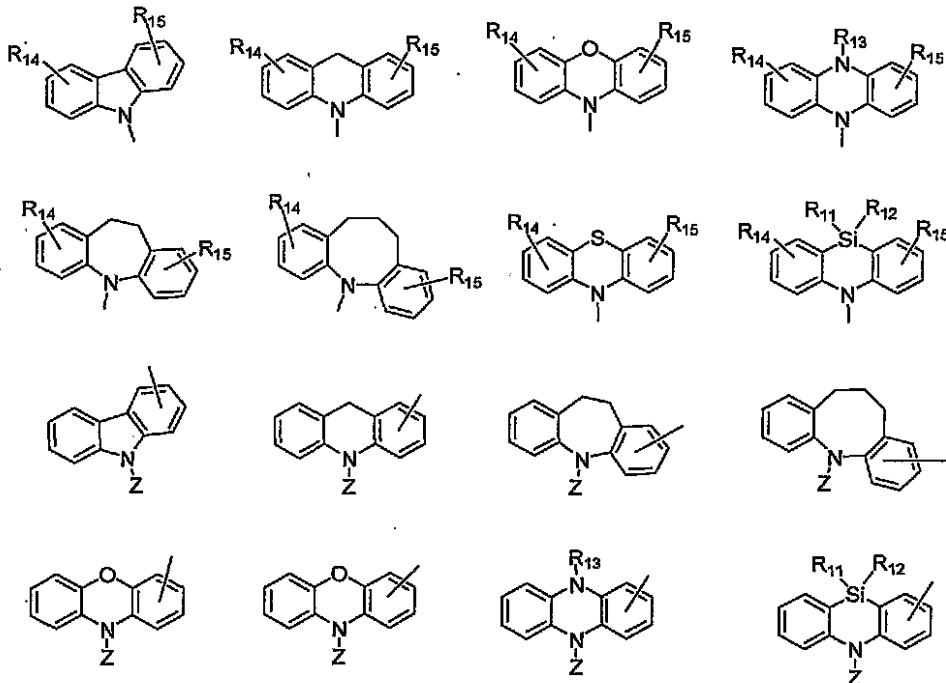
40

50

また、一般式(1)、(2a)又は(2b)において、R₁～R₈が隣接した炭素原子に結合し、互いに結合して飽和又は不飽和の環状構造を形成する場合、R₉とR₁₀、又はR₁₁とR₁₂は互いに結合して飽和又は不飽和の環状構造を形成する場合、R₁～R₈、R₉、R₁₀、R₁₁及びR₁₂としては、-R₁-R₂-、-R₃-R₄-、-R₅-R₆-、-R₇-R₈-、-R₉-R₁₀-、-R₁₁-R₁₂-、更に具体的構造としては、-(CH₂)₄-、-(CH₂)₅-、-CH=CH-CH=CH-、-CH₂-CH=CH-CH₂-等が挙げられる。

一般式(1)において、Cz基は上記一般式(2a)又は(2b)で表される基である。

Cz基としては、例えば、以下の基が挙げられる。



上記式中、R₁₄及びR₁₅は上記置換基を表す。

また、Zは、置換もしくは無置換の核炭素数6～18の芳香族炭化水素基、置換もしくは無置換の炭素数1～20のアルキル基、又は置換もしくは無置換の炭素数7～20のアラルキル基である。

上記芳香族炭化水素基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、トリル基、ビフェニル基及びターフェニル基等が好ましく、フェニル基、ビフェニル基及びトリル基等が更に好ましい。

また、上記アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、n-トリデシル基、n-テトラデシル基、n-ペントデシル基、n-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基、ネオペンチル基、1-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-ペンチルヘキシル基、1-ブチルペンチル基、1-ヘプチルオクチル基、3-メチルペンチル基等が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基等更に好ましい。

上記アラルキル基としては、-ナフチルメチル基、1-ナフチルエチル基、2-ナフチルエチル基、1-ナフチルイソプロピル基、2-ナフチルイソプロピル基、-ナフチルメチル基、1-ナフチルエチル基、2-ナフチルエチル基、1-ナフチルイソプロピル基、2-ナフチルイソプロピル基、ベンジル基、p-シアノベンジル基、m-シアノベンジル基、o-シアノベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニルエチル基、1-フェニルイソプロピル基及び2-フェニルイソプロピル

10

20

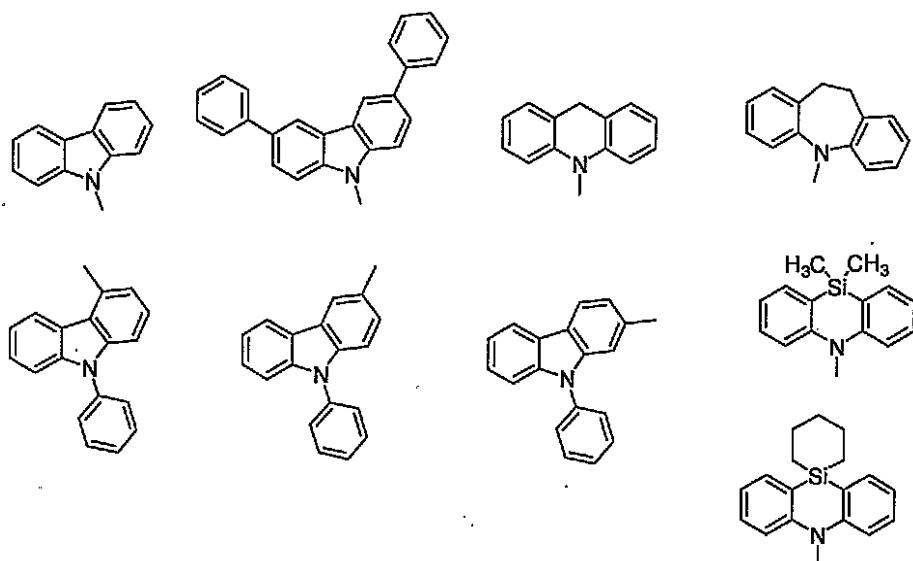
30

40

50

基等が好ましく、ベンジル基及びp-シアノベンジル基等が更に好ましい。

更に、好ましいCz基としては、以下の基が挙げられる。



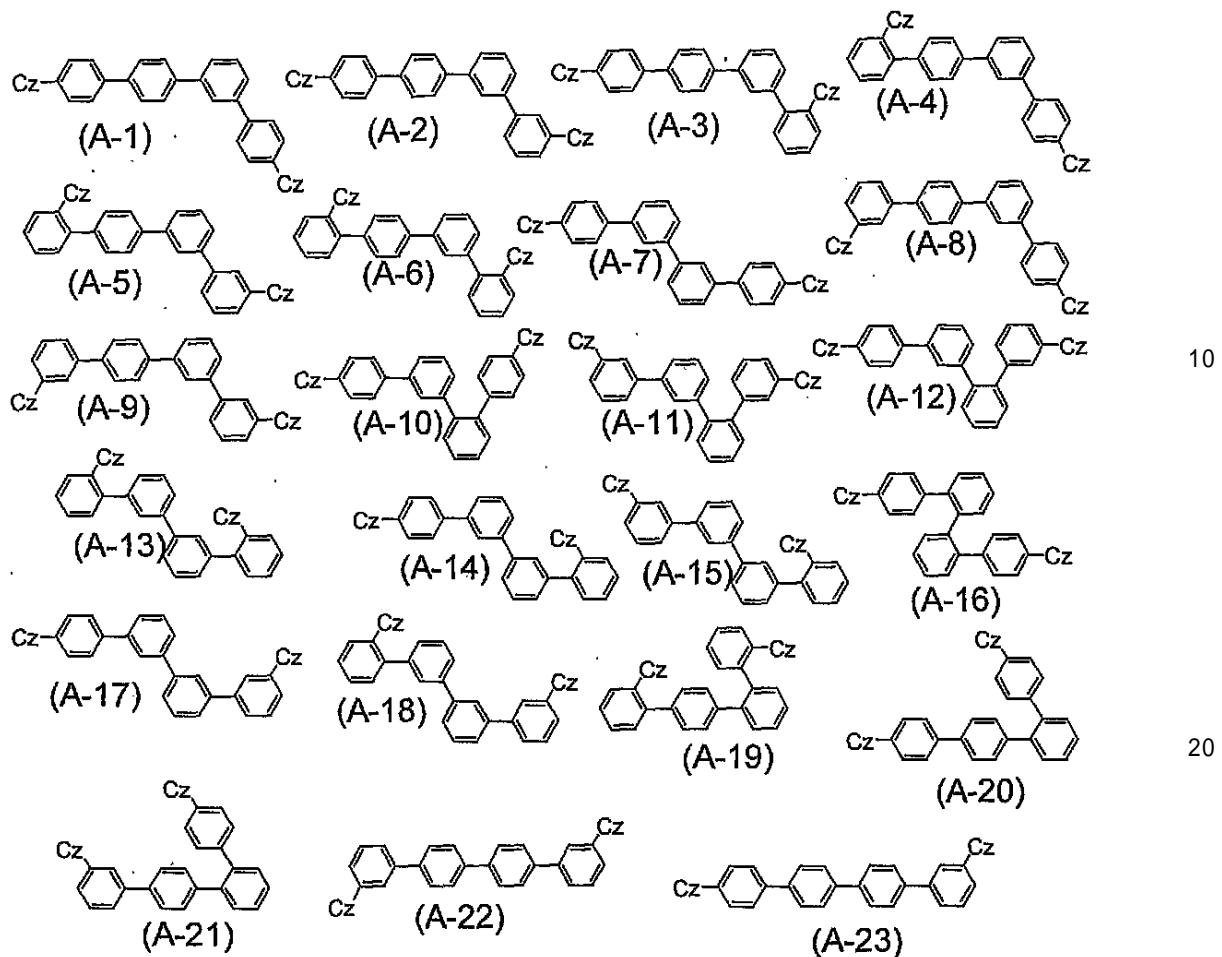
Cz基としては、特に、置換もしくは無置換のカルバゾリル基、置換もしくは無置換の
9-フェニルカルバゾリル基が好ましい。

本発明の一般式(1)で表される化合物からなる有機EL素子用材料の具体的構造としては、下記の様な構造が挙げられるがこれらに限定されるものではない。

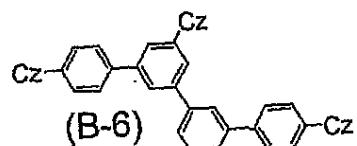
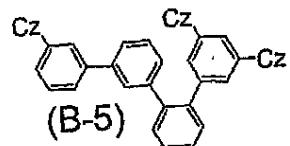
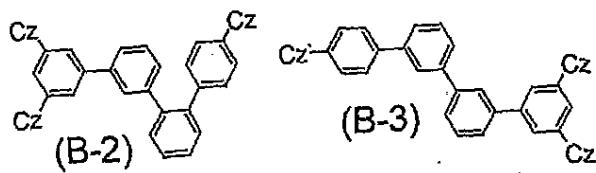
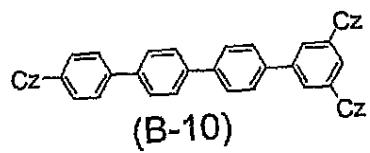
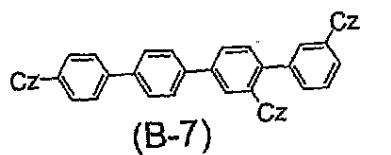
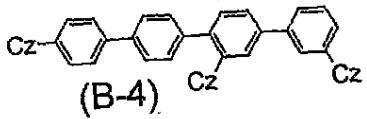
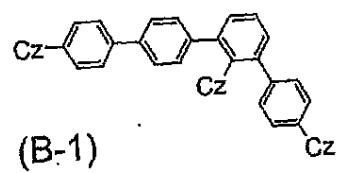
下記構造式中の少なくとも1つのベンゼン残基は、R₁～R₈から選ばれ、4個のベンゼン残基は、それぞれ最大2個の置換基を有することができる。

一般式(1)において、Ar₁～Ar₄の少なくとも1つがm-フェニレン又はo-フェニレンである場合の代表例としては、以下の化合物が挙げられる。

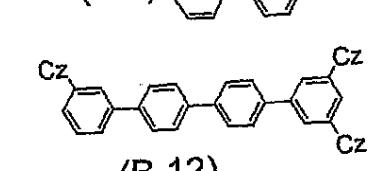
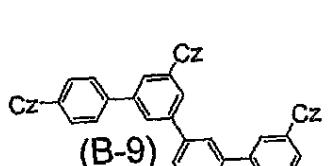
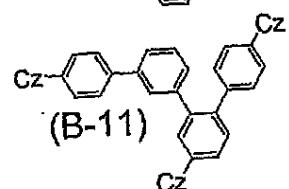
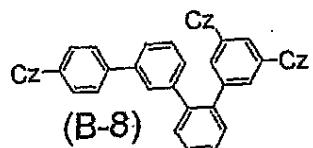
無置換の場合の代表例としては、化合物(A-1)～(A-23)等が挙げられる。



置換基を有する場合の代表例としては、化合物（B-1）～（B-65）等が挙げられる。

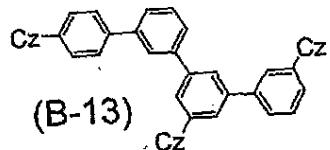


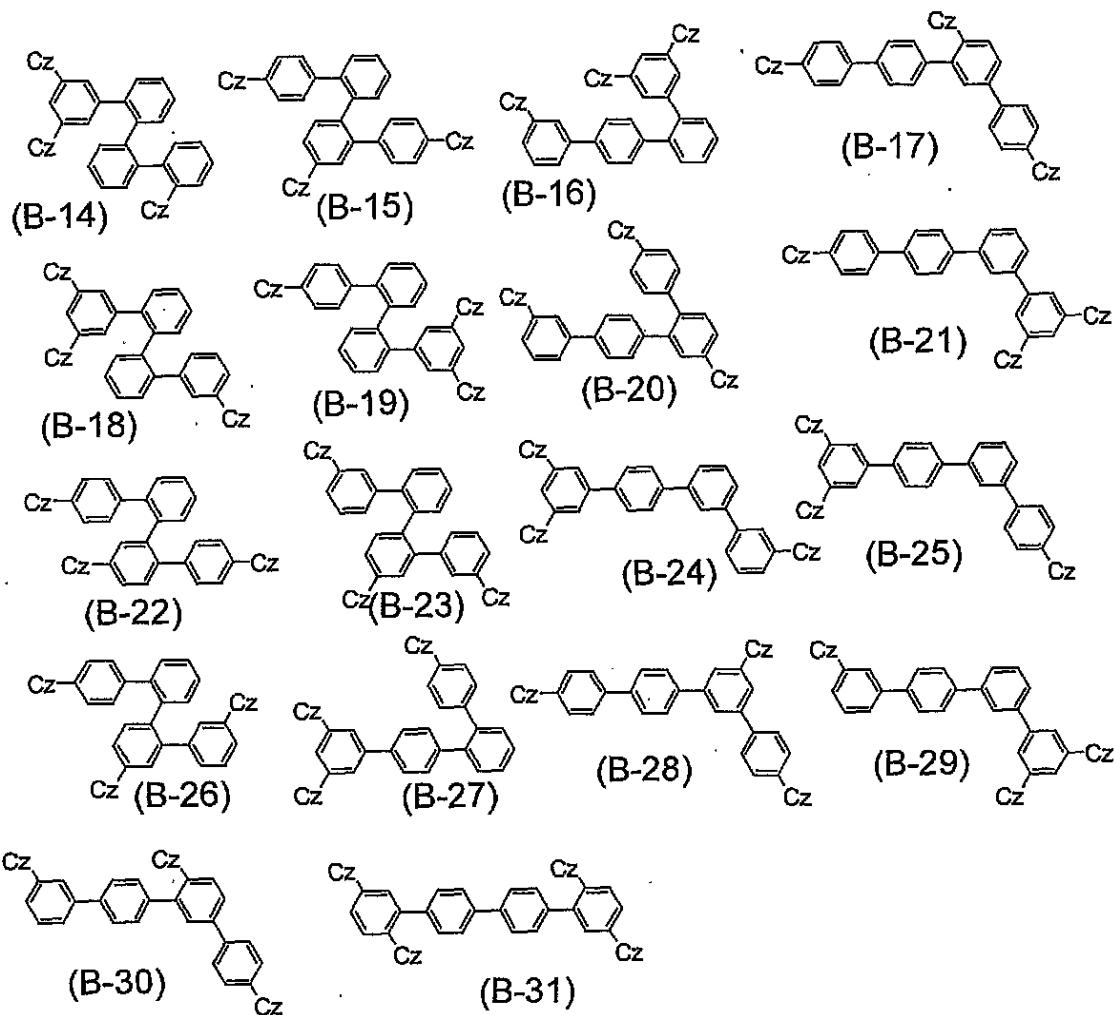
10

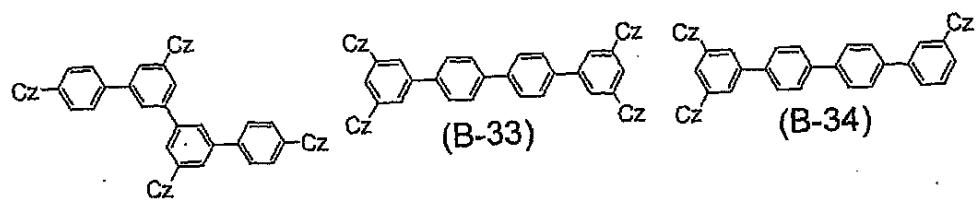


10

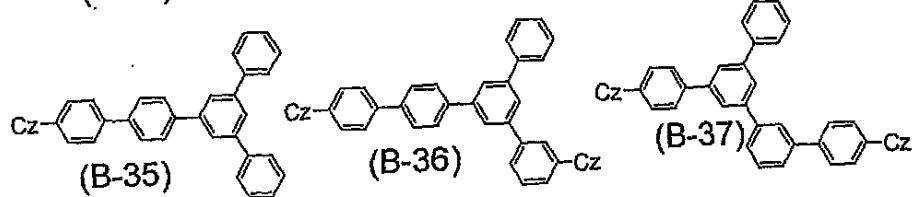
20







(B-32)

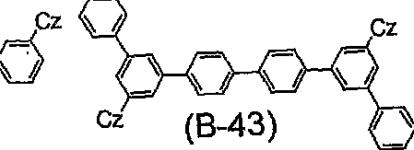
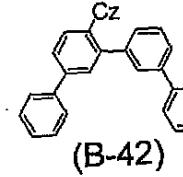
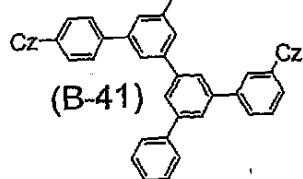
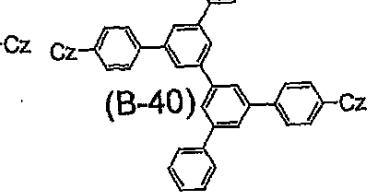
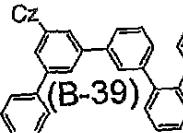
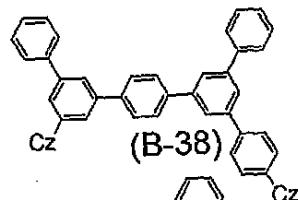


(B-35)

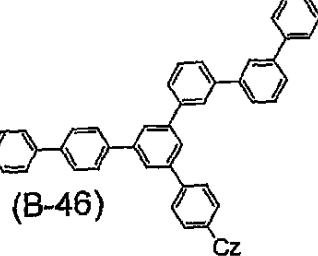
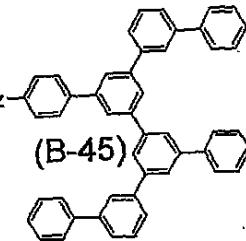
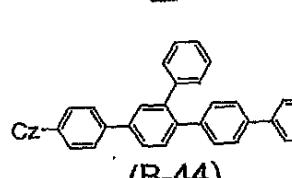
(B-36)

(B-37)

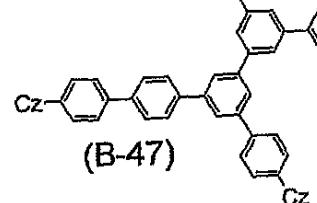
10

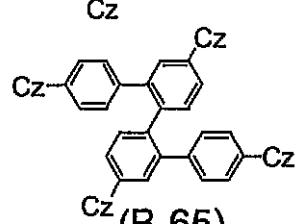
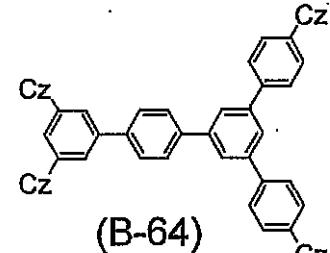
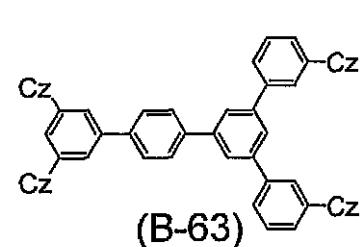
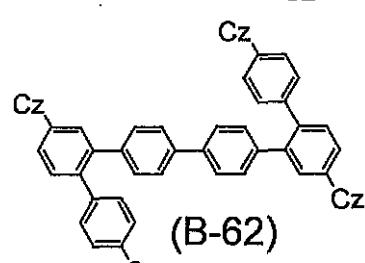
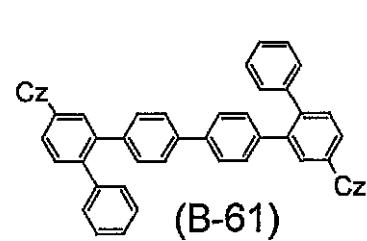
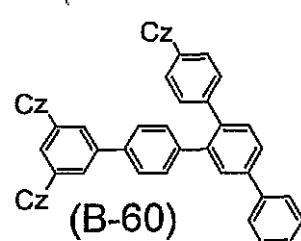
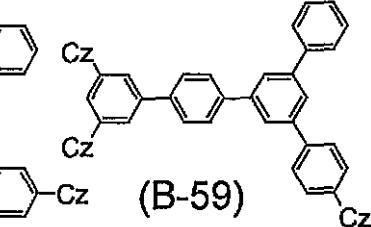
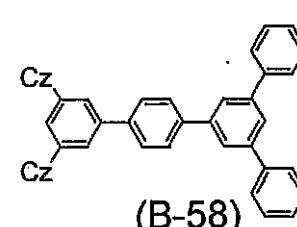
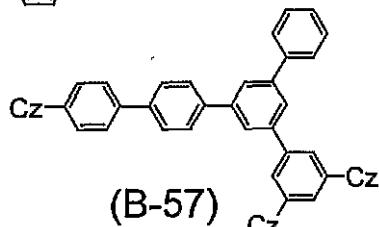
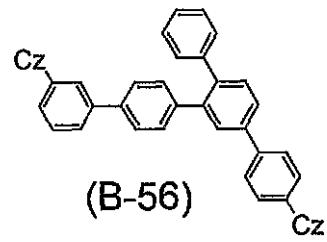
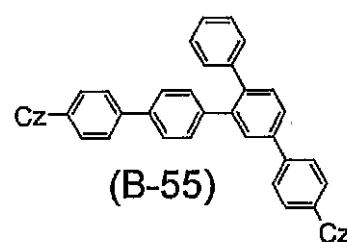
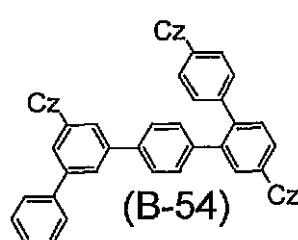
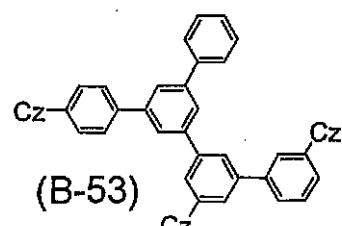
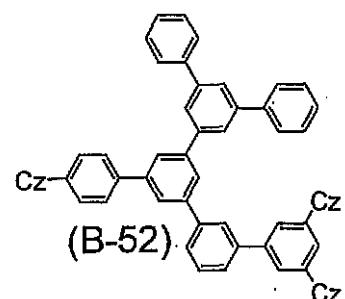
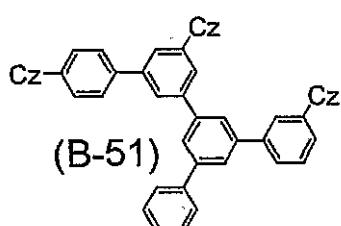
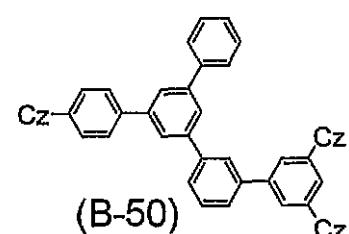
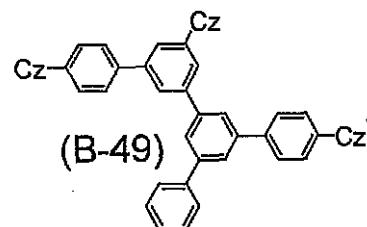
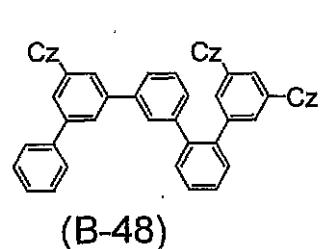


20

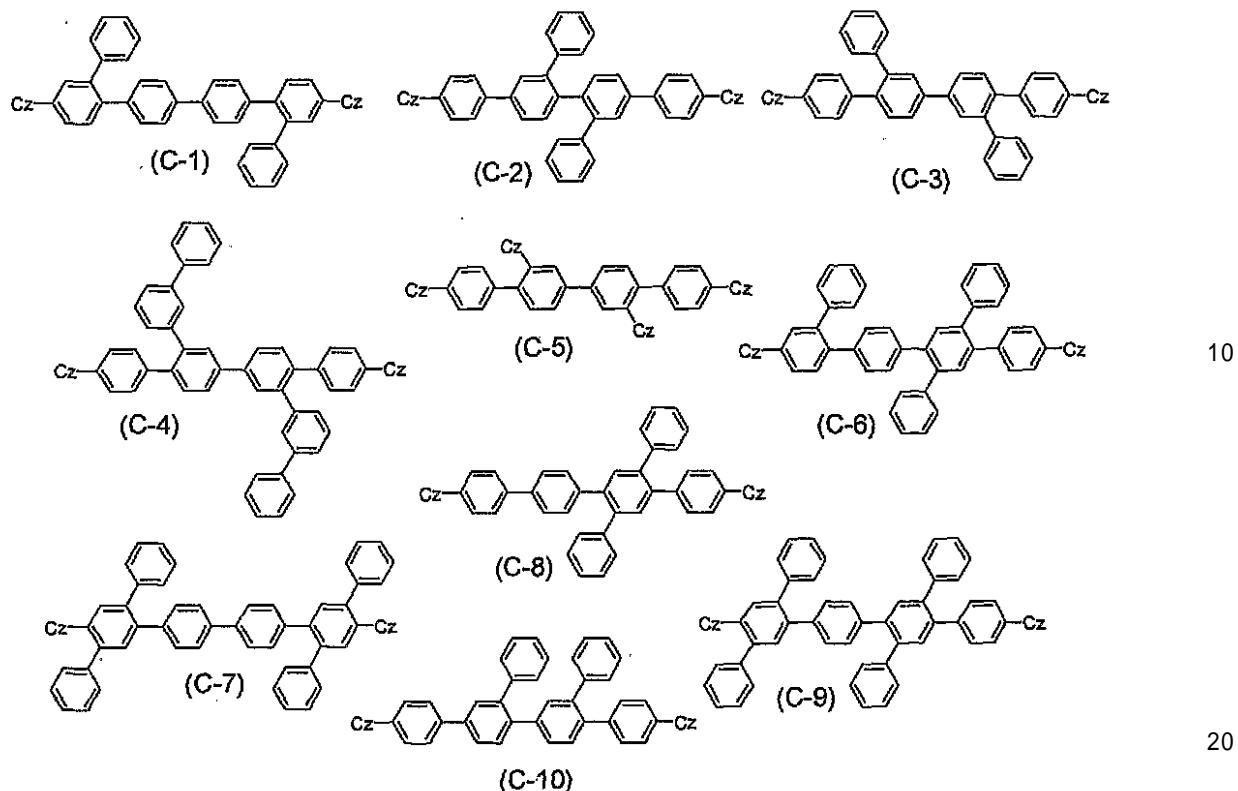


30





また、一般式(1)において、 $A_{r_1} \sim A_{r_4}$ の全てがp-フェニレンである場合の具体例としては、(C-1)～(C-9)等が挙げられる。



以上の一般式(1)で表される化合物からなる有機EL素子用材料において、 A_{r_2} 及び A_{r_3} が、それぞれ独立に、m-フェニレン又はo-フェニレンであり、 A_{r_1} 及び A_{r_4} がp-フェニレンである場合、 A_{r_1} 及び A_{r_4} が、それぞれ独立に、m-フェニレン又はo-フェニレンであり、 A_{r_2} 及び A_{r_3} がp-フェニレンである場合、 A_{r_1} 及び A_{r_4} が、それぞれ独立に、m-フェニレンであり、かつ R_1 又は R_7 が置換もしくは無置換の核炭素数6~40の芳香族炭化水素基又はC_z基である場合が好ましい。

次に、本発明の有機 E L 素子について説明する。

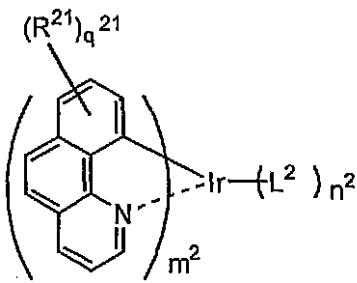
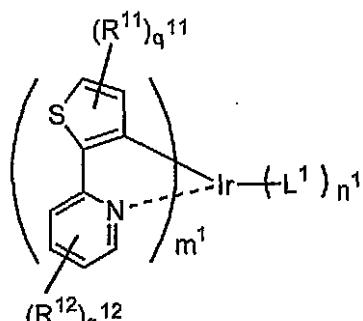
本発明の有機EL素子は、陰極と陽極間に少なくとも発光層を有する一層又は複数層からなる有機薄膜層が挟持されている有機EL素子において、該有機薄膜層の少なくとも一層が、本発明の有機EL素子用材料を含有する。

多層型の有機EL素子の構造としては、例えば、陽極 / 正孔輸送層（正孔注入層） / 発光層 / 陰極、陽極 / 発光層 / 電子輸送層（電子注入層） / 陰極、陽極 / 正孔輸送層（正孔注入層） / 発光層 / 電子輸送層（電子注入層） / 陰極、陽極 / 正孔輸送層（正孔注入層） / 発光層 / 正孔障壁層 / 電子輸送層（電子注入層） / 陰極、等の多層構成で積層したもののが挙げられる。

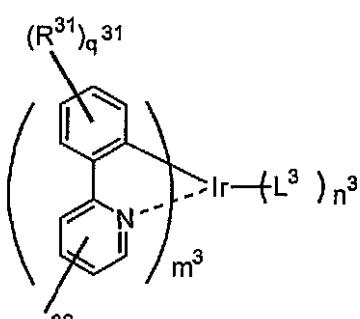
上記発光層は、ホスト材料とりん光性の発光材料からなり、該ホスト材料が上記有機EL素子用材料からなると好ましい。

りん光性の発光材料としては、りん光量子収率が高く、発光素子の外部量子効率をより向上させることができるという点で、イリジウム錯体、オスミウム錯体、白金錯体等の金属錯体が好ましく、イリジウム錯体及び白金錯体がより好ましく、オルトメタル化イリジウム錯体が最も好ましい。

オルトメタル化金属錯体の更に好ましい形態としては、下記一般式(2)～(4)で表される化合物であり、一般式(2)又は(3)で表される化合物が特に好ましい。



10



20

一般式(2)において、 $R^{1\ 1}$ 、 $R^{1\ 2}$ は、アルキル基、アリール基、フッ素化アルキル基、フッ素化アリール基であり、アルキル基、フッ素化アルキル基、アリール基が好ましく、アルキル基、フッ素化アルキル基がより好ましい。

$q^{1\ 1}$ は0～2の整数を表し、0、1が好ましく、0がより好ましい。

$q^{1\ 2}$ は0～4の整数を表し、0、1が好ましく、0がより好ましい。

$q^{1\ 1}$ 、 $q^{1\ 2}$ が2以上の場合は、複数個の $R^{1\ 1}$ 、 $R^{1\ 2}$ はそれぞれ同一又は互いに異なっても良く、また、連結して縮環を形成してもよい。

L^1 は配位子を表わし、配位子としては、上記オルトメタル化イリジウム錯体を形成するに必要な配位子等が挙げられ、オルトメタル化イリジウム錯体を形成するに必要な配位子及び含窒素ヘテロ環配位子、ジケトン配位子、ハロゲン配位子、ビピリジル配位子が好ましく、より好ましくはオルトメタル化イリジウム錯体を形成するに必要な配位子、ビピリジル配位子である。

n^1 は0～5の整数を表し、0が好ましい。

m^1 は1、2又は3を表し、好ましくは3である。

n^1 、 m^1 の数の組み合わせは、一般式(2)で表される金属錯体が中性錯体となる数の組み合わせが好ましい。

一般式(3)において、 $R^{2\ 1}$ 、 n^2 、 m^2 、 L^2 は、それぞれ上記 R^1 、 n^1 、 m^1 、 L^1 と同様である。 $q^{2\ 1}$ は0～8の整数を表し、0が好ましい。

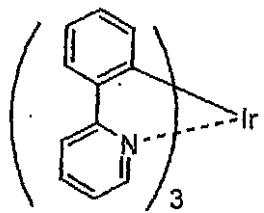
$q^{2\ 1}$ が2以上の場合は、互いに同一でも異なってもよく、また、連結して縮合環を形成してもよい。

一般式(4)において、 $R^{3\ 1}$ 、 $R^{3\ 2}$ 、 $q^{3\ 1}$ 、 $q^{3\ 2}$ 、 n^3 、 m^3 、 L^3 は、それぞれ上記 R^1 、 R^2 、 q^1 、 q^2 、 n^1 、 m^1 、 L^1 と同様である。

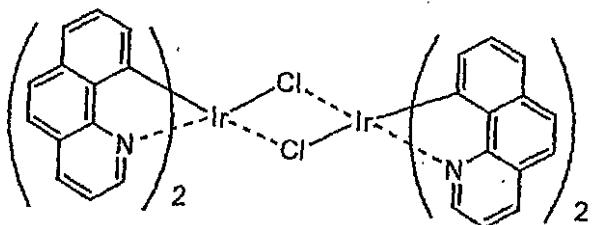
上記りん光性の発光材料としては、以下に示すイリジウム錯体が好ましい。

40

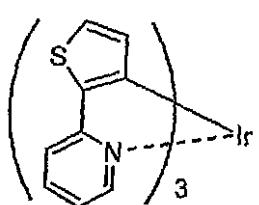
(I - 1)



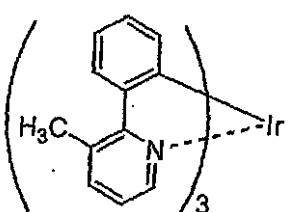
(I - 2)



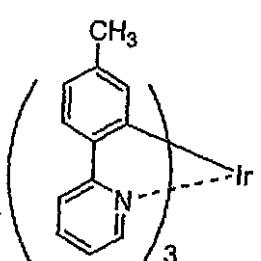
(I - 3)



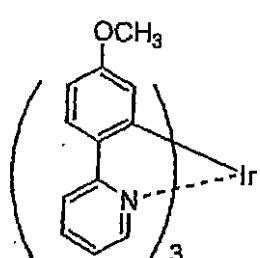
(I - 4)



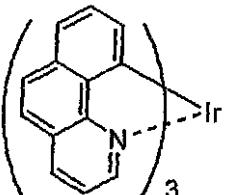
(I - 5)



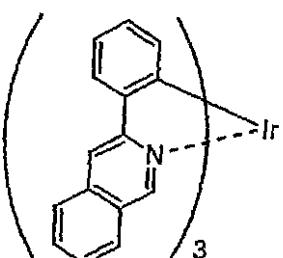
(I - 6)



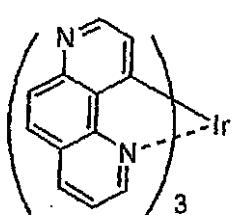
(I - 7)



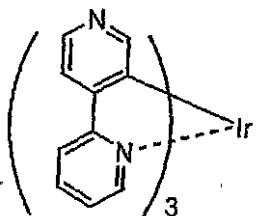
(I - 8)



(I - 9)



(I - 10)

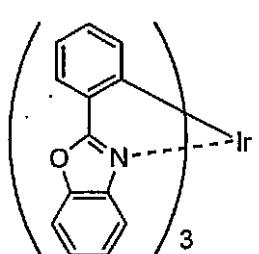


10

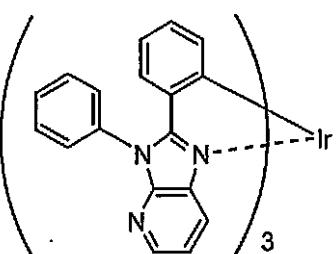
20

30

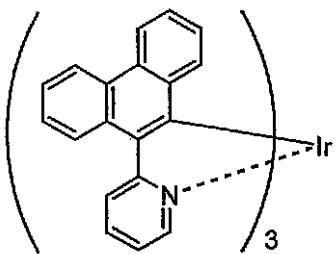
(I -11)



(I -12)

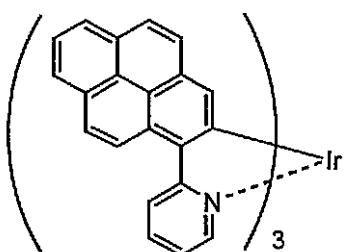


(I -13)

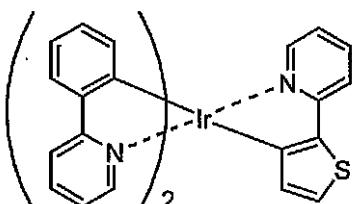


10

(I -14)

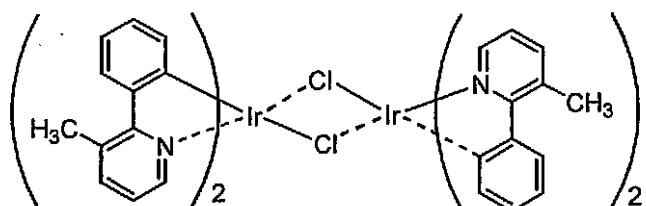


(I -15)



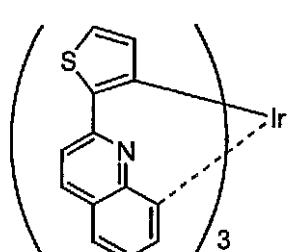
20

(I -16)

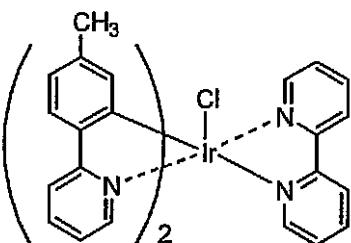


30

(I -17)

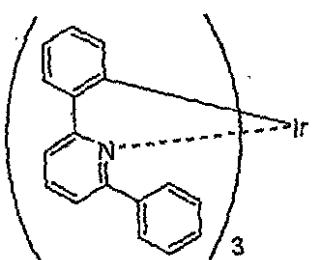


(I -18)

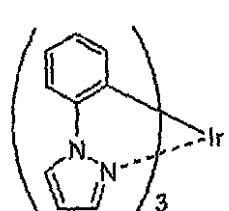


40

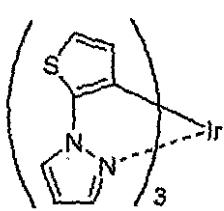
(I - 19)



(I - 20)

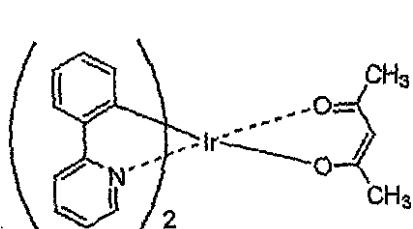


(I - 21)

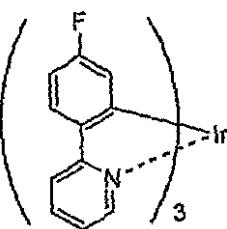


10

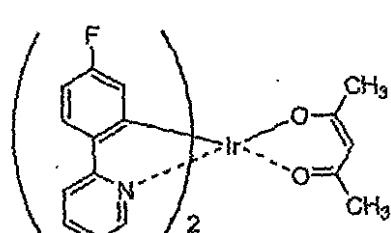
(I - 22)



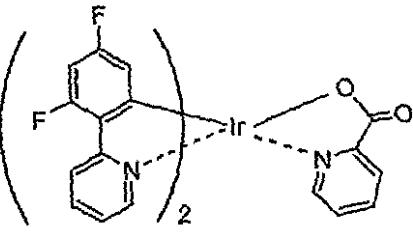
(I - 23)



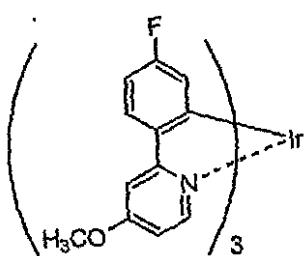
(I - 24)



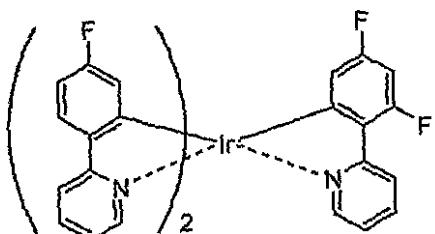
(I - 25)



(I - 26)

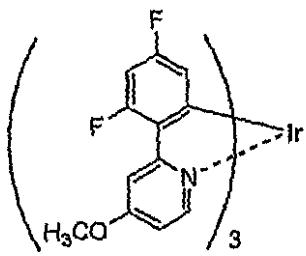


(I - 27)



20

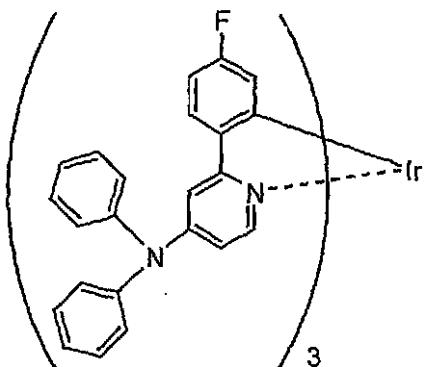
(I - 28)



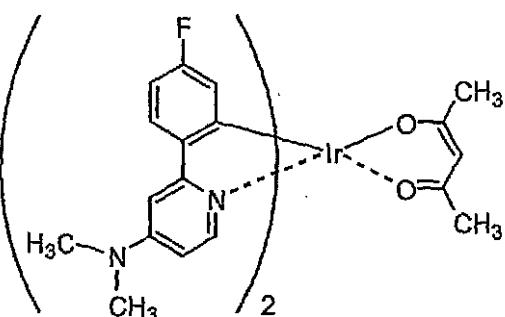
30

40

(I - 29)

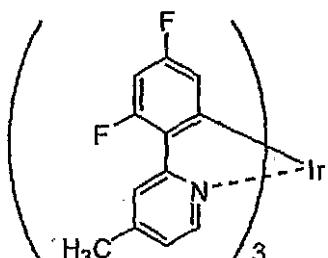


(I - 30)

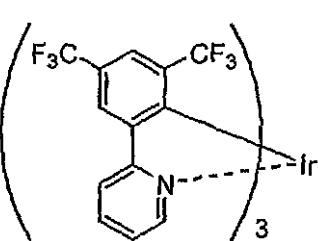


10

(I - 31)

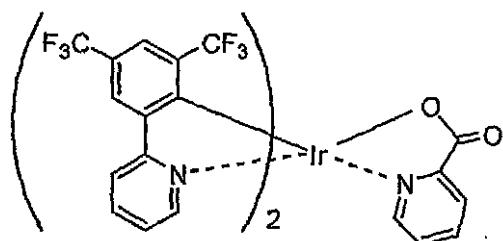


(I - 32)

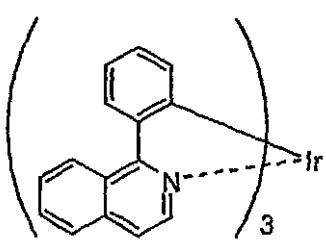


20

(I - 33)



(I - 34)



30

本発明の有機EL素子は、陰極と有機薄膜層との界面領域に、還元性ドーパントが添加されてなると好ましい。

40

還元性ドーパントとしては、アルカリ金属、アルカリ金属錯体、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属、アルカリ土類金属錯体、アルカリ土類金属化合物、希土類金属、希土類金属錯体、及び希土類金属化合物等から選ばれた少なくとも一種類が挙げられる。

上記アルカリ金属としては、Na（仕事関数：2.36 eV）、K（仕事関数：2.28 eV）、Rb（仕事関数：2.16 eV）、Cs（仕事関数：1.95 eV）等が挙げられ、仕事関数が2.9 eV以下のものが特に好ましい。

これらのうち、好ましくはK、Rb、Cs、更に好ましくはRb又はCsであり、最も好ましくはCsである。

上記アルカリ土類金属としては、Ca（仕事関数：2.9 eV）、Sr（仕事関数：2.0 ~ 2.5 eV）、Ba（仕事関数：2.52 eV）等が挙げられ、仕事関数が2.9

50

eV以下のものが特に好ましい。

上記、希土類金属としては、Sc、Y、Ce、Tb、Yb等が挙げられ、仕事関数が2.9eV以下のものが特に好ましい。

以上の金属のうち好ましい金属は、特に還元能力が高く、電子注入域への比較的少量の添加により、有機EL素子における発光輝度の向上や長寿命化が可能である。

上記アルカリ金属化合物としては、Li₂O、Cs₂O、K₂O等のアルカリ酸化物、LiF、NaF、CsF、KF等のアルカリハロゲン化物等が挙げられ、LiF、Li₂O、NaFのアルカリ酸化物又はアルカリフッ化物が好ましい。

上記アルカリ土類金属化合物としては、BaO、SrO、CaO及びこれらを混合したBa_xSr_{1-x}O(0 < x < 1)や、Ba_xCa_{1-x}O(0 < x < 1)等が挙げられ、BaO、SrO、CaOが好ましい。
10

上記希土類金属化合物としては、YbF₃、ScF₃、ScO₃、Y₂O₃、Ce₂O₃、GdF₃、TbF₃等が挙げられ、YbF₃、ScF₃、TbF₃が好ましい。

上記アルカリ金属錯体、アルカリ土類金属錯体、希土類金属錯体としては、それぞれ金属イオンとしてアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1つ含有するものであれば特に限定はない。

また、配位子にはキノリノール、ベンゾキノリノール、アクリジノール、フェナントリジノール、ヒドロキシフェニルオキサゾール、ヒドロキシフェニルチアゾール、ヒドロキシジアリールオキサジアゾール、ヒドロキシジアリールチアジアゾール、ヒドロキシフェニルピリジン、ヒドロキシフェニルベンゾイミダゾール、ヒドロキシベンゾトリアゾール、ヒドロキシフルボラン、ビピリジル、フェナントロリン、フタロシアニン、ポルフィリン、シクロペンタジエン、-ジケトン類、アゾメチン類、及びそれらの誘導体などが好ましいが、これらに限定されるものではない。
20

還元性ドーパントの添加形態としては、上記界面領域に層状又は島状に形成すると好ましい。

形成方法としては、抵抗加熱蒸着法により還元性ドーパントを蒸着しながら、界面領域を形成する発光材料や電子注入材料である有機物を同時に蒸着させ、有機物中に還元ドーパントを分散する方法が好ましい。

分散濃度としてはモル比で有機物：還元性ドーパント = 100 : 1 ~ 1 : 100、好ましくは5 : 1 ~ 1 : 5である。
30

還元性ドーパントを層状に形成する場合は、界面の有機層である発光材料や電子注入材料を層状に形成した後に、還元ドーパントを単独で抵抗加熱蒸着法により蒸着し、好ましくは層の厚み0.1 ~ 1.5nmで形成する。

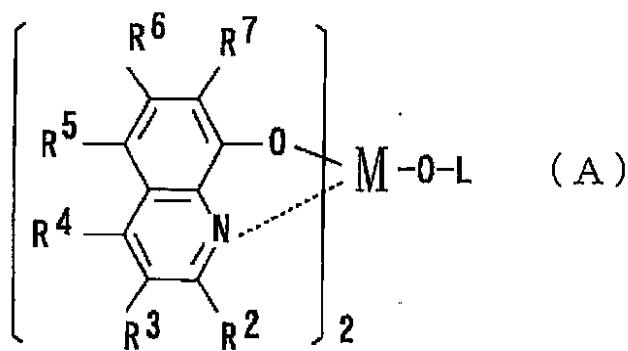
還元性ドーパントを島状に形成する場合は、界面の有機層である発光材料や電子注入材料を島状に形成した後に、還元ドーパントを単独で抵抗加熱蒸着法により蒸着し、好ましくは島の厚み0.05 ~ 1nmで形成する。

また、本発明の有機EL素子における、主成分と還元性ドーパントの割合としては、モル比で主成分：還元性ドーパント = 5 : 1 ~ 1 : 5であると好ましく、2 : 1 ~ 1 : 2であるとさらに好ましい。

本発明の有機EL素子は、前記発光層と陰極との間に電子注入層を有し、該電子注入層が含窒素環誘導体を主成分として含有すると好ましい。
40

前記電子注入層に用いる電子輸送材料としては、分子内にヘテロ原子を1個以上含有する芳香族ヘテロ環化合物が好ましく用いられ、特に含窒素環誘導体が好ましい。

この含窒素環誘導体としては、例えば、一般式(A)で表されるものが好ましい。



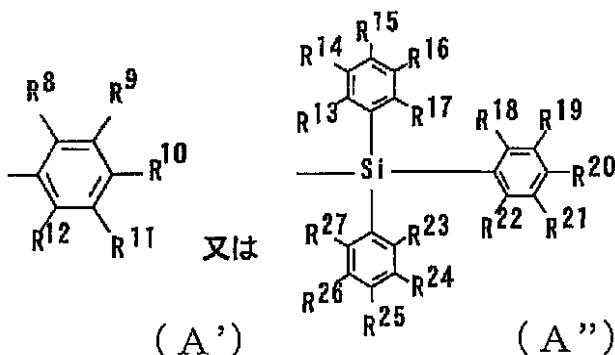
$R^2 \sim R^7$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、オキシ基、アミノ基、又は炭素数 1 ~ 40 の炭化水素基であり、これらは置換されていてもよい。

このハロゲン原子の例としては、前記と同様のものが挙げられる。また、置換されても良いアミノ基の例としては、前記アルキルアミノ基、アリールアミノ基、アラルキルアミノ基と同様のものが挙げられる。

炭素数 1 ~ 40 の炭化水素基としては、置換もしくは無置換のアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アリール基、複素環基、アラルキル基、アリールオキシ基、アルコキシカルボニル基等が挙げられる。このアルキル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アリール基、複素環基、アラルキル基、アリールオキシ基の例としては、前記と同様のものが挙げられ、アルコキシカルボニル基は -COOY' と表され、Y' の例としては前記アルキル基と同様のものが挙げられる。

M は、アルミニウム (Al)、ガリウム (Ga) 又はインジウム (In) であり、In であると好ましい。

一般式 (A) の L は、下記一般式 (A') 又は (A'') で表される基である。

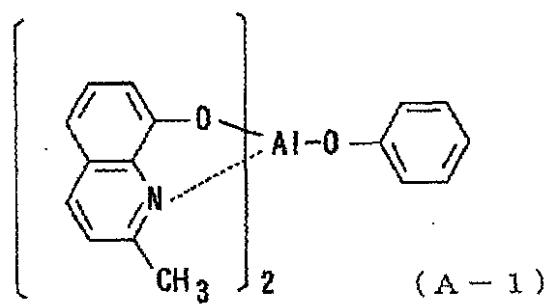


(式中、 $R^8 \sim R^{12}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 40 の炭化水素基であり、互いに隣接する基が環状構造を形成していてもよい。また、 $R^{13} \sim R^{27}$ は、それぞれ独立に、水素原子又は置換もしくは無置換の炭素数 1 ~ 40 の炭化水素基であり、互いに隣接する基が環状構造を形成していてもよい。)

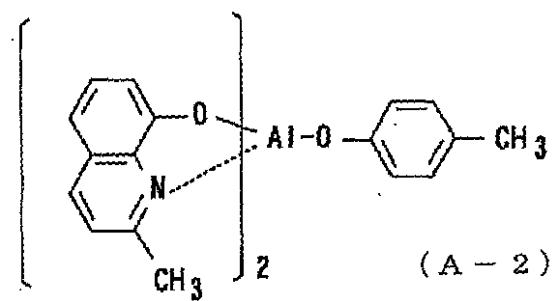
一般式 (A') 及び (A'') の $R^8 \sim R^{12}$ 及び $R^{13} \sim R^{27}$ が示す炭素数 1 ~ 40 の炭化水素基としては、前記 $R^2 \sim R^7$ の具体例と同様のものが挙げられる。

また、前記 $R^8 \sim R^{12}$ 及び $R^{13} \sim R^{27}$ の互いに隣接する基が環状構造を形成した場合の 2 倍の基としては、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、ジフェニルメタン - 2 , 2' - ディル基、ジフェニルエタン - 3 , 3' - ディル基、ジフェニルプロパン - 4 , 4' - ディル基等が挙げられる。

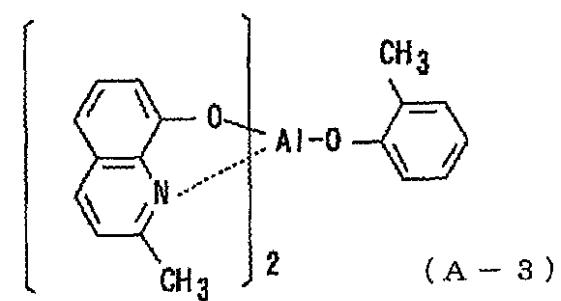
一般式 (A) で表される含窒素環の金属キレート錯体の具体例を以下に示すが、これらは例示化合物に限定されるものではない。



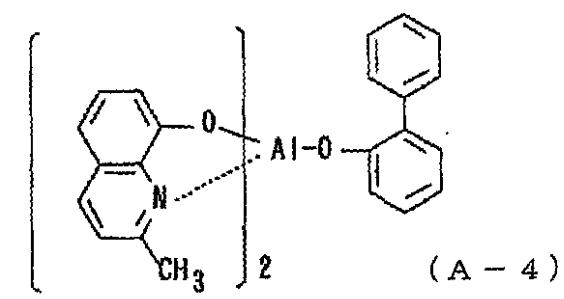
10



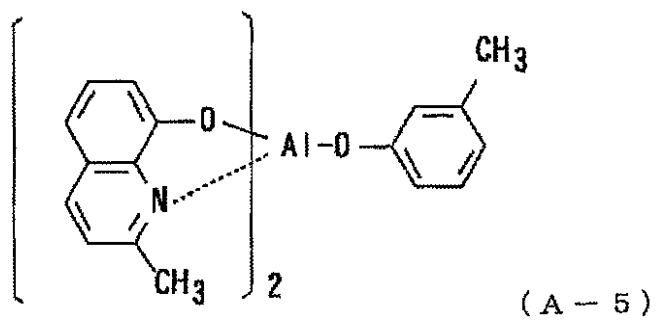
20



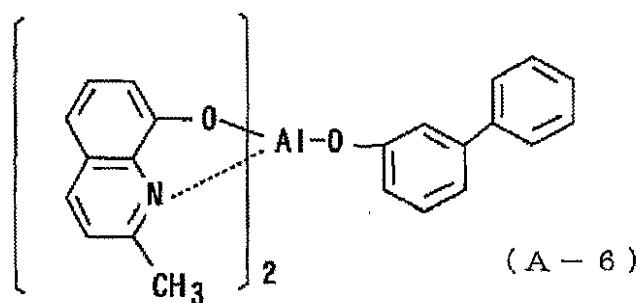
30



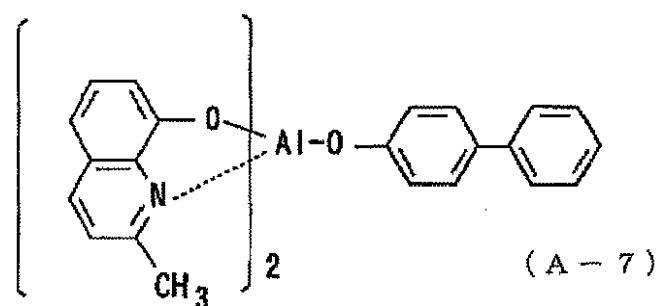
40



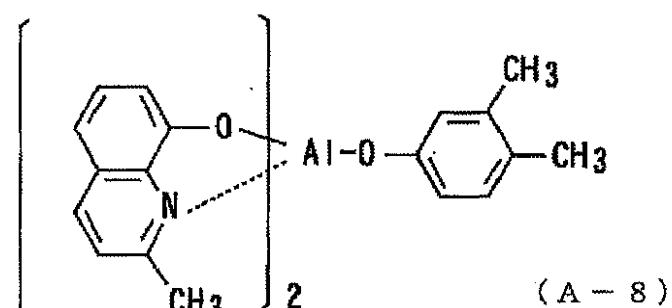
10



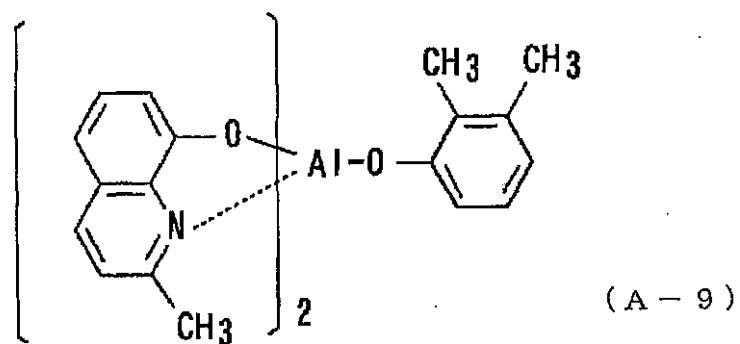
20



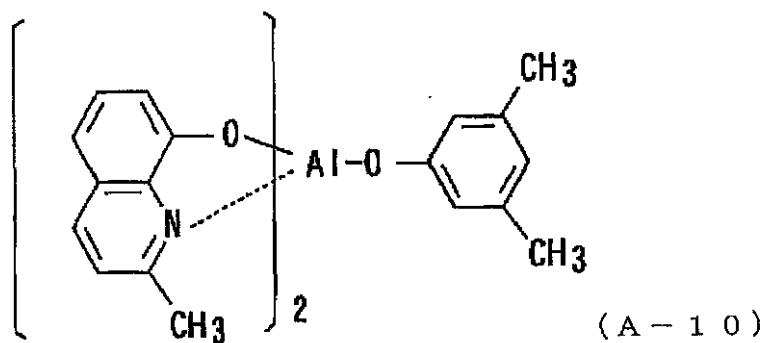
30



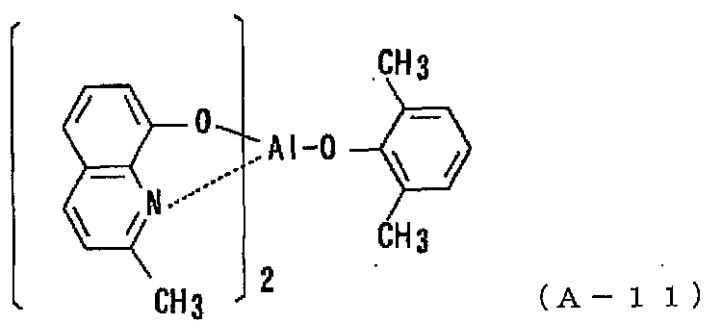
40



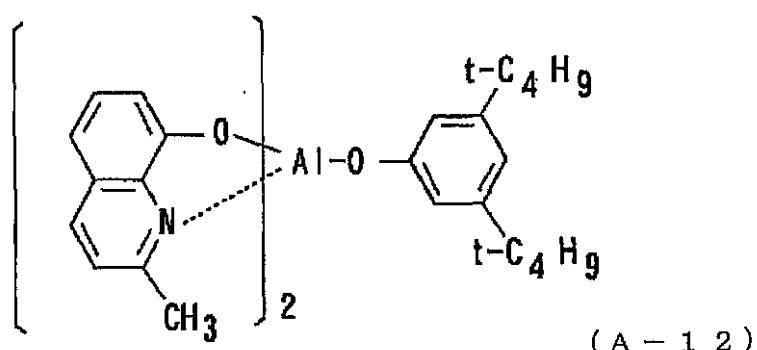
10



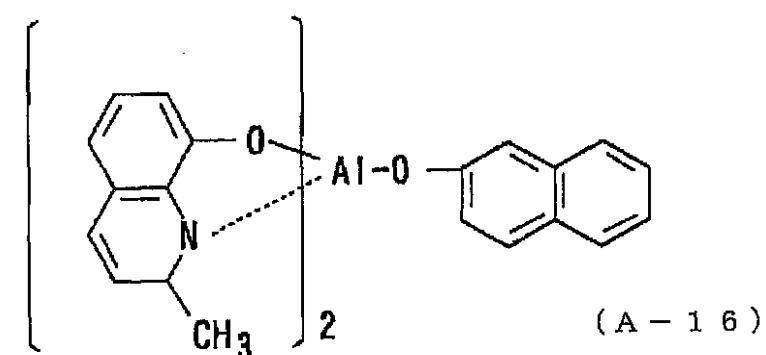
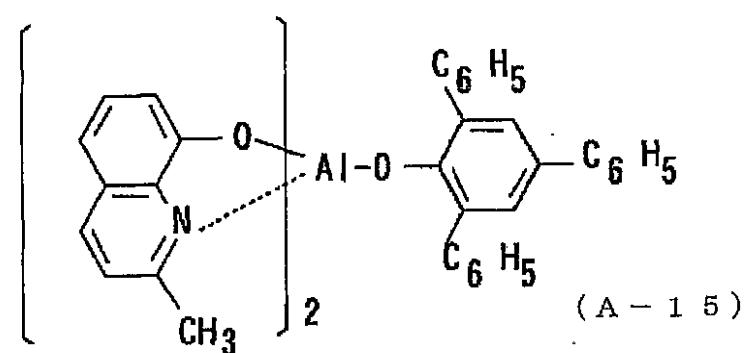
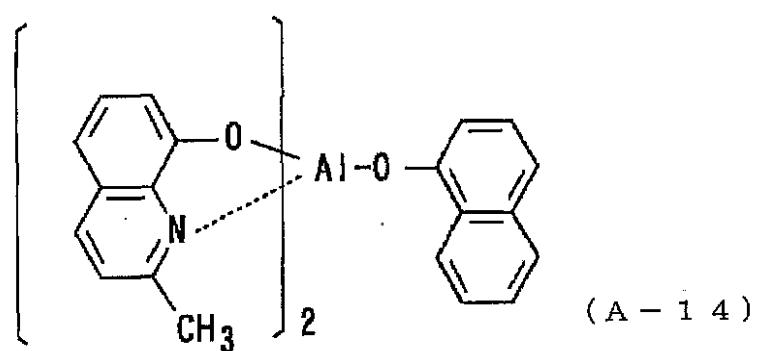
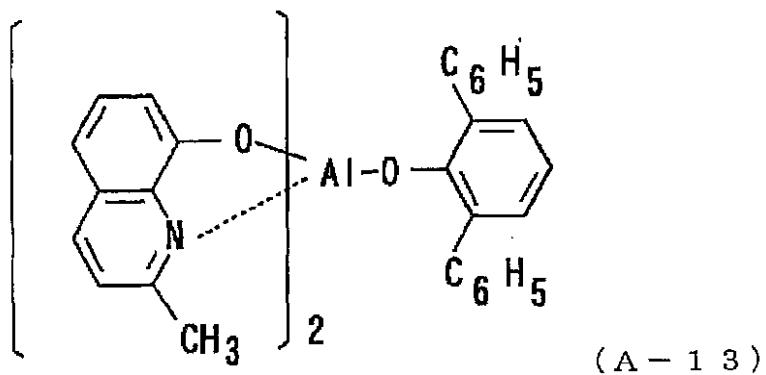
20

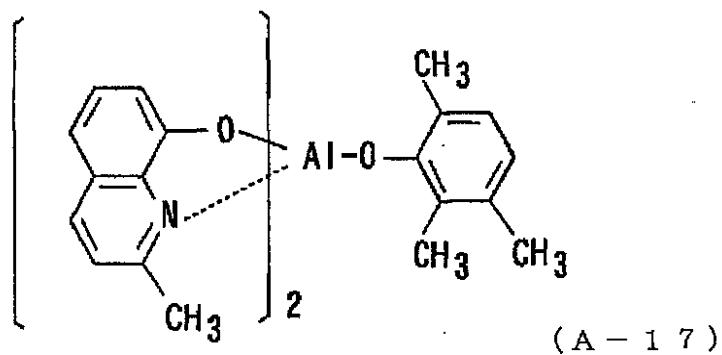


30

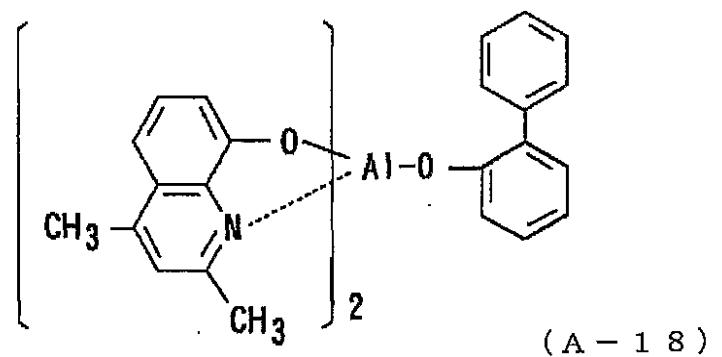


40

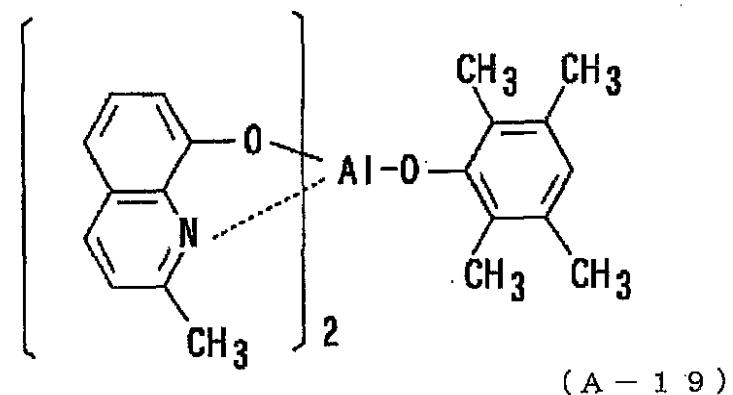




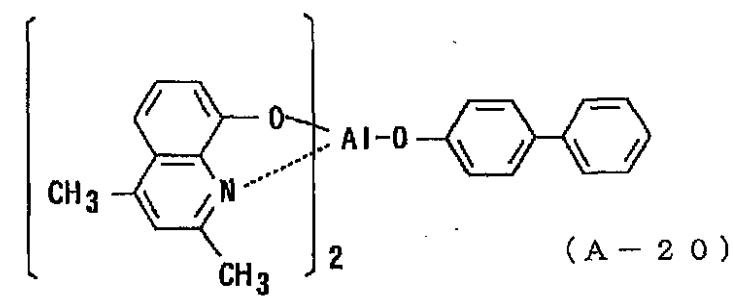
10



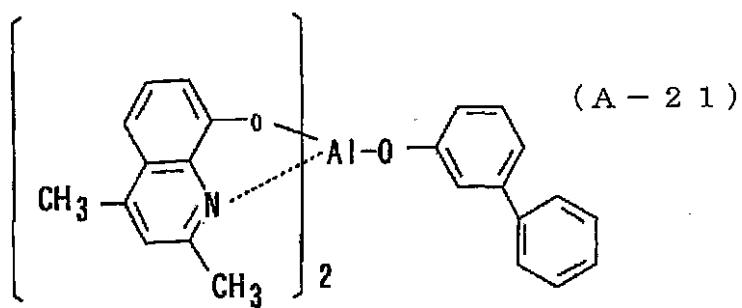
20



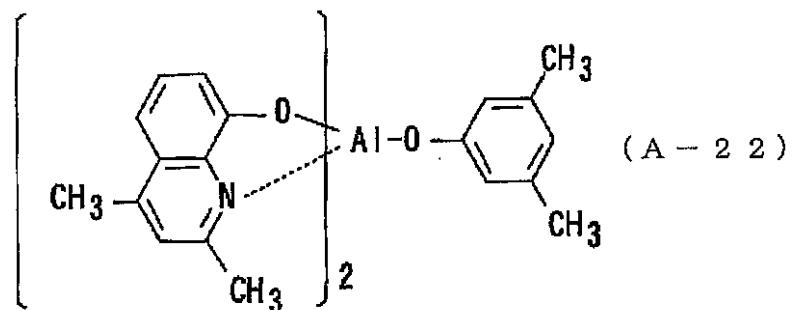
30



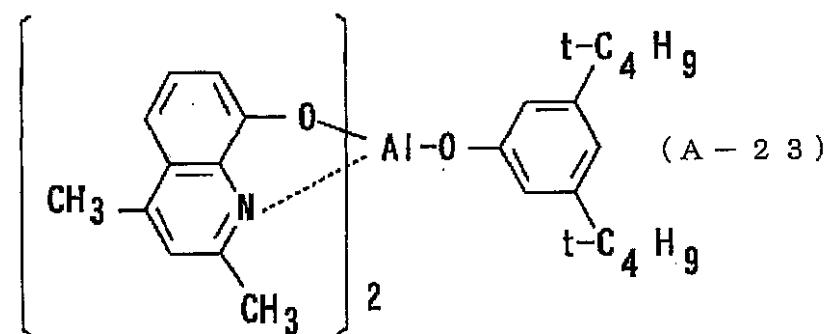
40



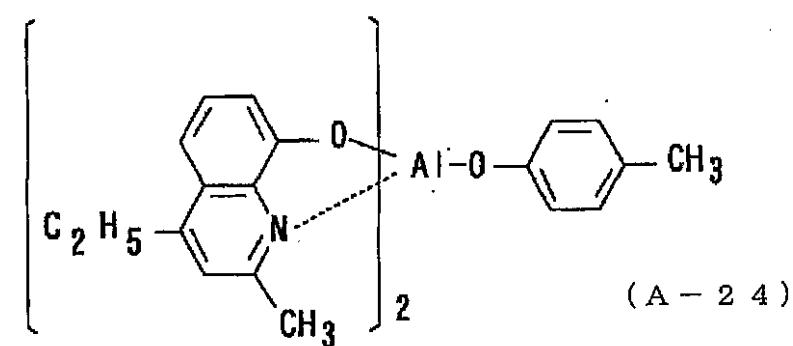
10



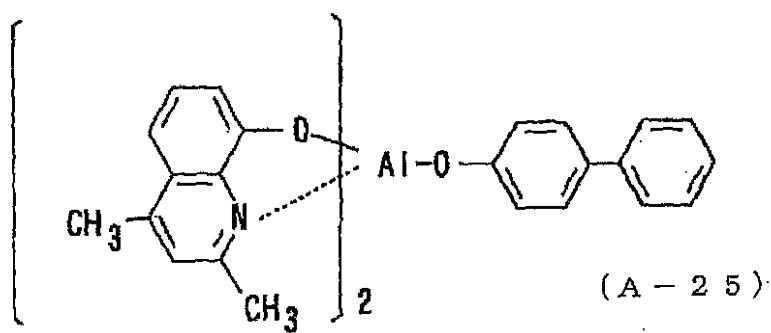
20



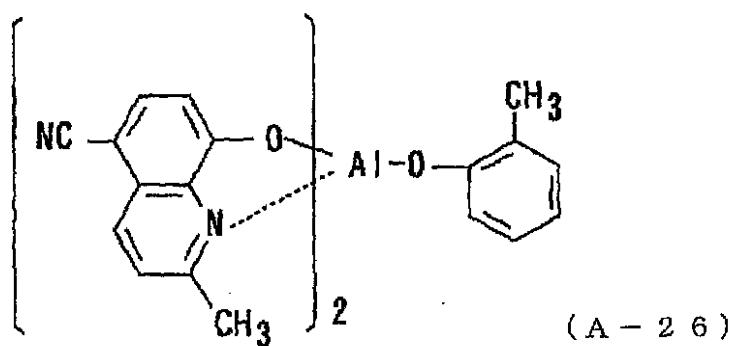
30



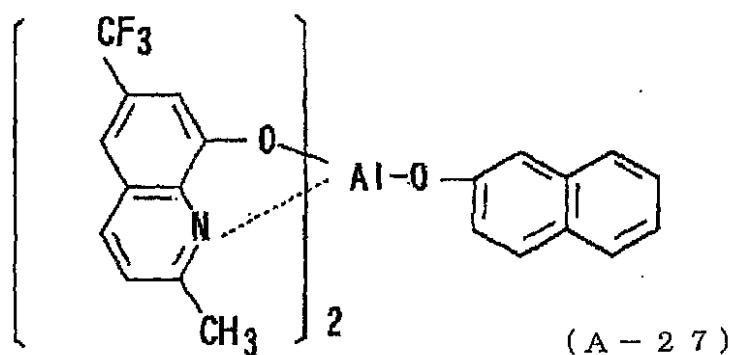
40



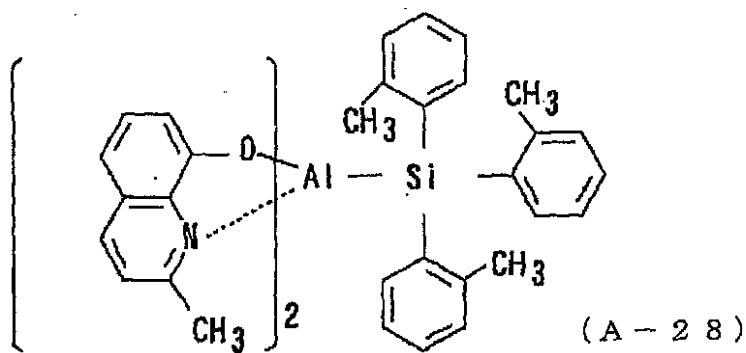
10



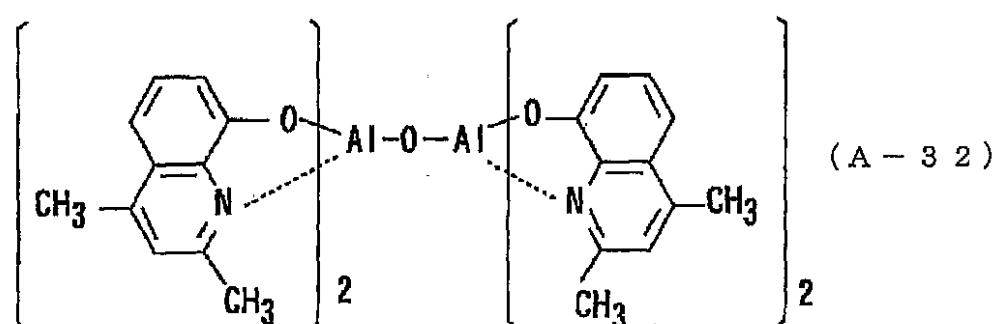
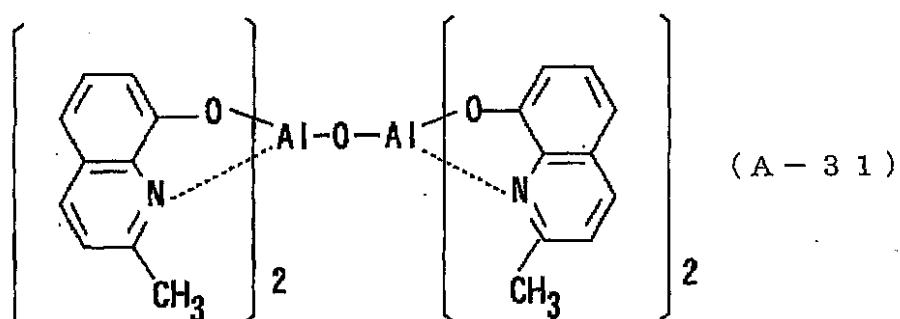
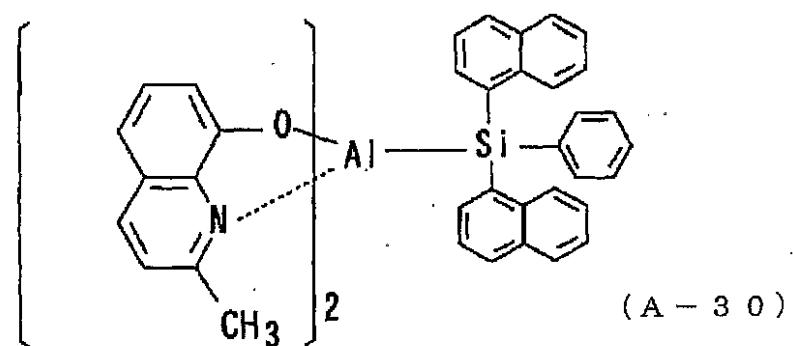
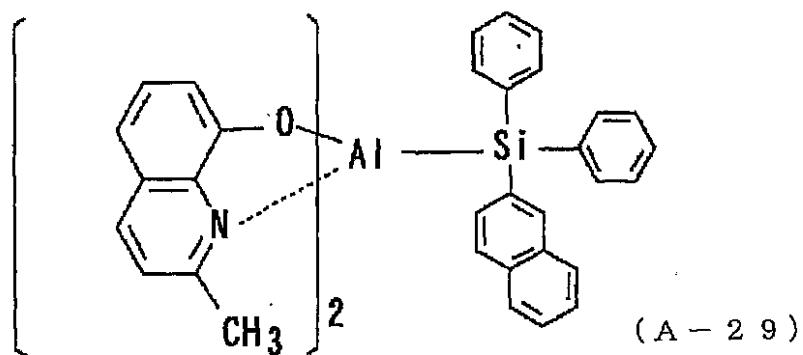
20

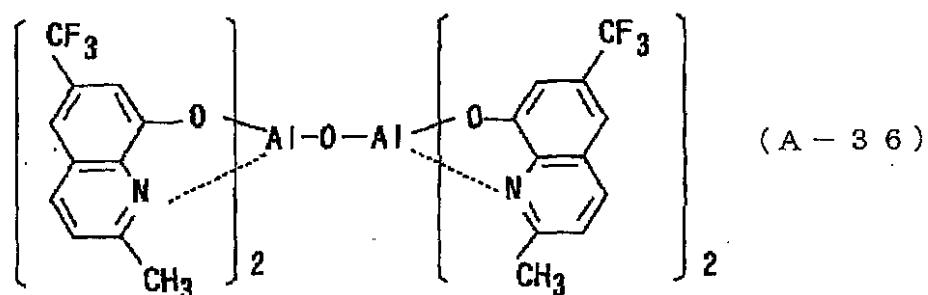
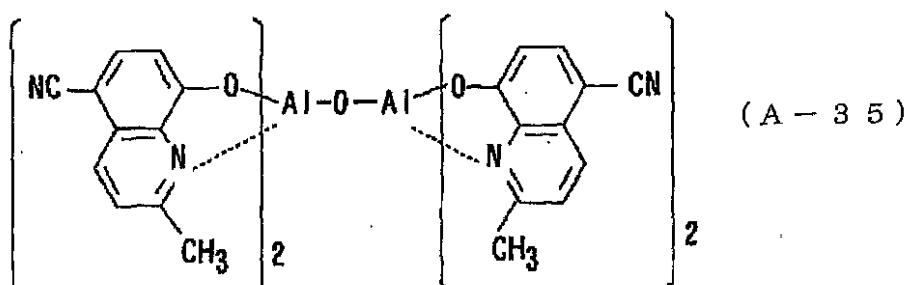
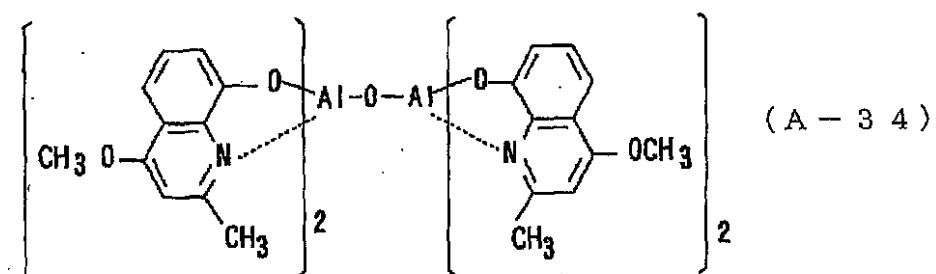
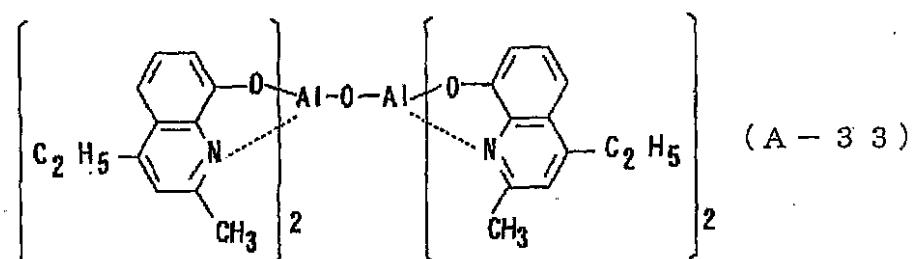


30



40





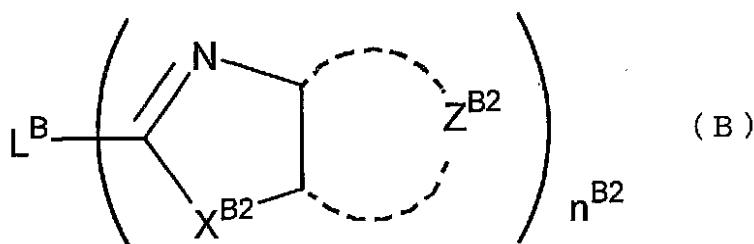
前記電子注入層の主成分である含窒素環誘導体としては、含窒素5員環誘導体も好ましく、含窒素5員環としては、イミダゾール環、トリアゾール環、テトラゾール環、オキサジアゾール環、チアジアゾール環、オキサトリアゾール環、チアトリアゾール環等が挙げられ、含窒素5員環誘導体としては、ベンゾイミダゾール環、ベンゾトリアゾール環、ピリジノイミダゾール環、ピリミジノイミダゾール環、ピリダジノイミダゾール環であり、特に好ましくは、下記一般式(B)で表されるものである。

10

20

30

40



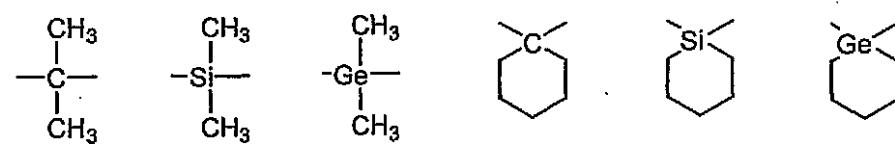
10

一般式(B)中、 L^B は二価以上の連結基を表し、例えば、炭素、ケイ素、窒素、ホウ素、酸素、硫黄、金属(例えは、バリウム、ベリリウム)、芳香族炭化水素環、芳香族複素環等が挙げられ、これらのうち炭素原子、窒素原子、ケイ素原子、ホウ素原子、酸素原子、硫黄原子、アリール基、芳香族複素環基が好ましく、炭素原子、ケイ素原子、アリール基、芳香族複素環基がさらに好ましい。

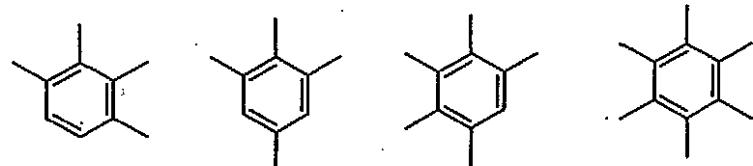
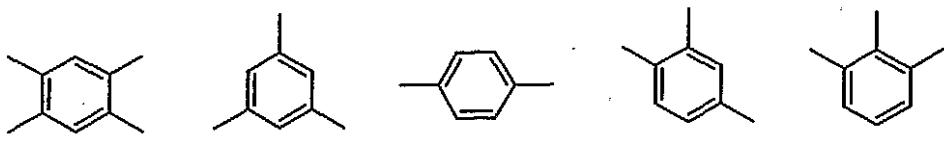
L^B のアリール基及び芳香族複素環基は置換基を有していてもよく、置換基として好ましくはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシリル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシリルオキシ基、アシリルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホニル基、ハロゲン原子、シアノ基、芳香族複素環基であり、より好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、芳香族複素環基であり、さらに好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、芳香族複素環基であり、特に好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、芳香族複素環基である。

L^B の具体例としては、以下に示すものが挙げられる。

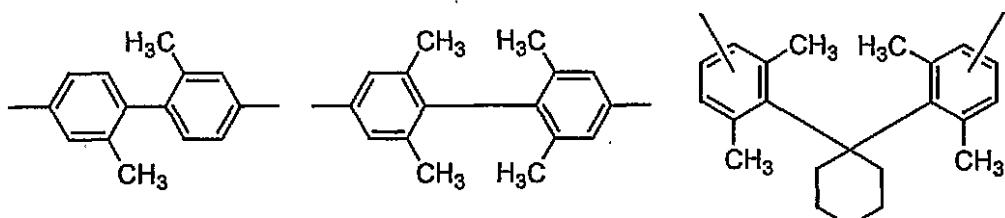
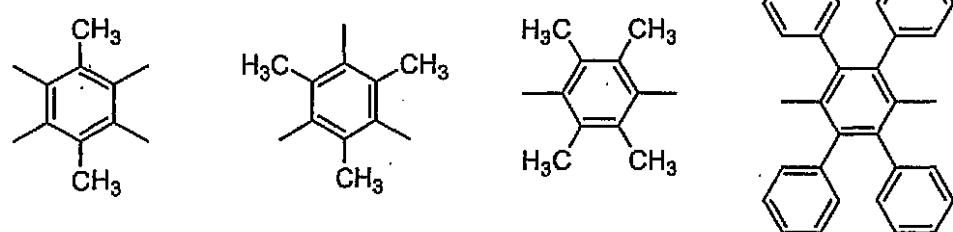
20



10



20



30

一般式 (B) における X^{B^2} は、-O-、-S- 又は =N-R $^{B^2}$ を表す。R $^{B^2}$ は、水素原子、脂肪族炭化水素基、アリール基又は複素環基を表す。

R $^{B^2}$ の脂肪族炭化水素基は、直鎖、分岐又は環状のアルキル基（好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～12、特に好ましくは炭素数1～8のアルキル基であり、例えば、メチル、エチル、iso-プロピル、tert-ブチル、n-オクチル、n-デシル、n-ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル等が挙げられる。）、アルケニル基（好ましくは炭素数2～20、より好ましくは炭素数2～12、特に好ましくは炭素数2～8のアルケニル基であり、例えば、ビニル、アリル、2-ブテニル、3-ペンテニル等が挙げられる。）、アルキニル基（好ましくは炭素数2～20、より好ましくは炭素数2～12、特に好ましくは炭素数2～8のアルキニル基であり、例えば、プロパルギル、3-ペンチニル等が挙げられる。）であり、アルキル基であると好ましい。

R $^{B^2}$ のアリール基は、単環又は縮合環であり、好ましくは炭素数6～30、より好ましくは炭素数6～20、さらに好ましくは炭素数6～12のアリール基であり、例えば、フェニル、2-メチルフェニル、3-メチルフェニル、4-メチルフェニル、2-メトキシフェニル、3-トリフルオロメチルフェニル、ペンタフルオロフェニル、1-ナフチル

40

50

、2-ナフチル等が挙げられる。

R^B_2 の複素環基は、単環又は縮合環であり、好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～12、さらに好ましくは炭素数2～10の複素環基であり、好ましくは窒素原子、酸素原子、硫黄原子、セレン原子の少なくとも一つを含む芳香族ヘテロ環基である。この複素環基の例としては、例えば、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、モルフォリン、チオフェン、セレノフェン、フラン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリダジン、ピリミジン、トリアゾール、トリアジン、インドール、インダゾール、プリン、チアゾリン、チアゾール、チアジアゾール、オキサゾリン、オキサゾール、オキサジアゾール、キノリン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、ブテリジン、アクリジン、フェナントロリン、フェナジン、テトラゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾトリアゾール、テトラザインデン、カルバゾール、アゼピン等が挙げられ、好ましくは、フラン、チオフェン、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジン、キノリン、フタラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリンであり、より好ましくはフラン、チオフェン、ピリジン、キノリンであり、さらに好ましくはキノリンである。
10

R^B_2 で表される脂肪族炭化水素基、アリール基及び複素環基は置換基を有していてもよく、置換基としては前記 L^B で表される基の置換基として挙げたものと同様であり、また好ましい置換基も同様である。

R^B_2 として好ましくは脂肪族炭化水素基、アリール基又は複素環基であり、より好ましくは脂肪族炭化水素基（好ましくは炭素数6～30、より好ましくは炭素数6～20、さらに好ましくは炭素数6～12のもの）又はアリール基であり、さらに好ましくは脂肪族炭化水素基（好ましくは炭素数1～20、より好ましくは炭素数1～12、さらに好ましくは炭素数2～10のもの）である。
20

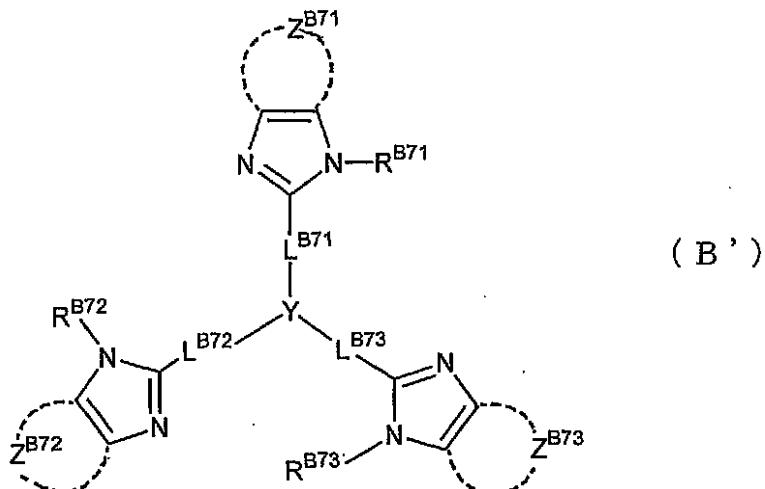
X^B_2 として好ましくは- $O-$ 、=N- R^B_2 であり、より好ましくは=N- R^B_2 であり、特に好ましくは=N- R^B_2 である。

Z^B_2 は、芳香族環を形成するために必要な原子群を表す。 Z^B_2 で形成される芳香族環は芳香族炭化水素環、芳香族複素環のいずれでもよく、具体例としては、例えば、ベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、トリアジン環、ピロール環、フラン環、チオフェン環、セレノフェン環、テルロフェン環、イミダゾール環、チアゾール環、セレナゾール環、テルラゾール環、チアジアゾール環、オキサジアゾール環、ピラゾール環などが挙げられ、好ましくはベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環であり、より好ましくはベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環であり、さらに好ましくはベンゼン環、ピリジン環であり、特に好ましくはピリジン環である。
30

Z^B_2 で形成される芳香族環は、さらに他の環と縮合環を形成してもよく、置換基を有していてもよい。置換基としては前記 L^B で表される基の置換基として挙げたものと同様であり、好ましくはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、アミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホニル基、ハロゲン原子、シアノ基、複素環基であり、より好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、芳香族複素環基であり、特に好ましくはアルキル基、アリール基、アルコキシ基、芳香族複素環基である。
40

n^B_2 は、1～4の整数であり、2～3であると好ましい。

前記一般式（B）で表される含窒素5員環誘導体のうち、さらに好ましくは下記一般式（B'）で表されるものが好ましい。



10

一般式 (B') 中、 R^{B71} 、 R^{B72} 及び R^{B73} は、それぞれ一般式 (B) における R^{B2} と同様であり、また好ましい範囲も同様である。

Z^{B71} 、 Z^{B72} 及び Z^{B73} は、それぞれ一般式 (B) における Z^{B2} と同様であり、また好ましい範囲も同様である。

20

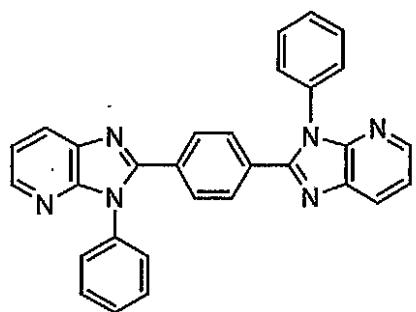
L^{B71} 、 L^{B72} 及び L^{B73} は、それぞれ連結基を表し、一般式 (B) における L^B の例を二価としたものが挙げられ、好ましくは、単結合、二価の芳香族炭化水素環基、二価の芳香族複素環基、及びこれらの組み合わせからなる連結基であり、より好ましくは単結合である。 L^{B71} 、 L^{B72} 及び L^{B73} は置換基を有していてもよく、置換基としては前記一般式 (B) における L^B で表される基の置換基として挙げたものと同様であり、また好ましい置換基も同様である。

Y は、窒素原子、1, 3, 5 - ベンゼントリイル基又は2, 4, 6 - トリアジントリイル基を表す。1, 3, 5 - ベンゼントリイル基は2, 4, 6 - 位に置換基を有していてもよく、置換基としては、例えば、アルキル基、芳香族炭化水素環基、ハロゲン原子などが挙げられる。

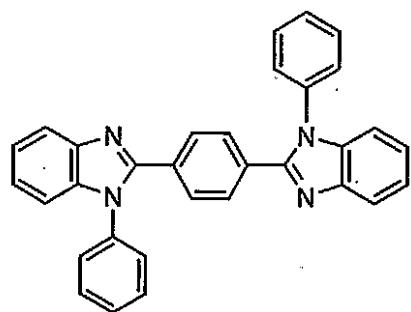
30

一般式 (B) 又は (B') で表される含窒素 5 員環誘導体の具体例を以下に示すが、これら例示化合物に限定されるものではない。

(B-1)

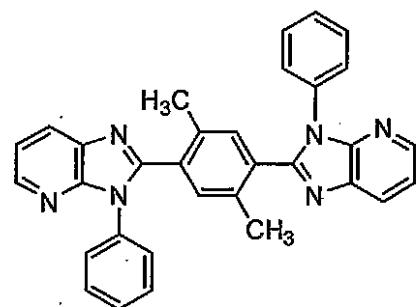


(B-5)

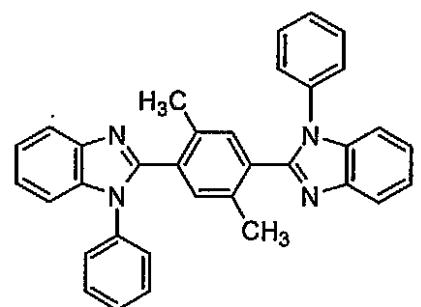


10

(B-2)

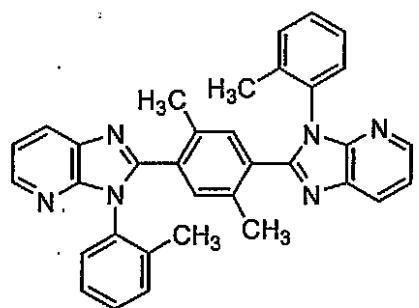


(B-6)

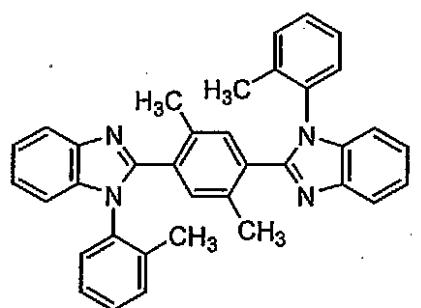


20

(B-3)

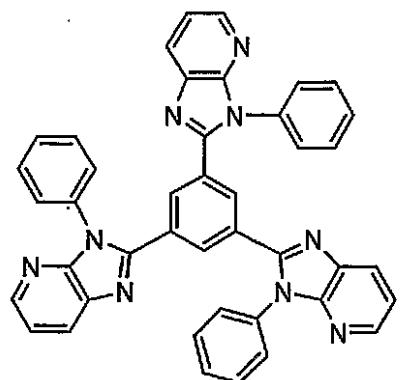


(B-7)

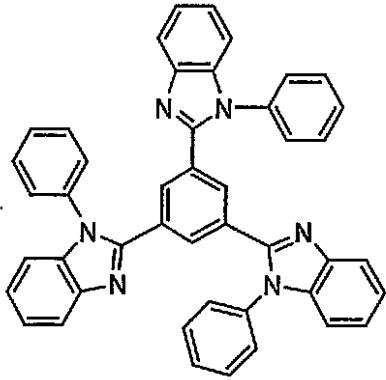


30

(B-4)

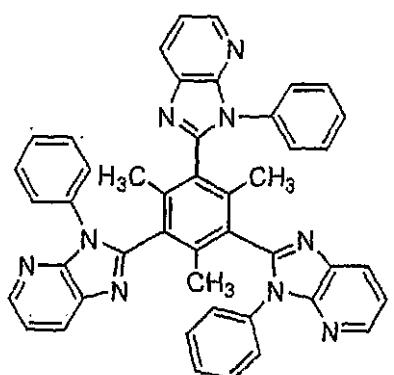


(B-8)

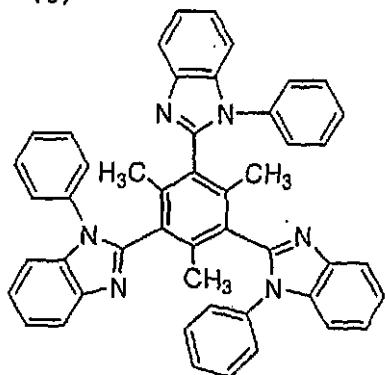


40

(B-9)

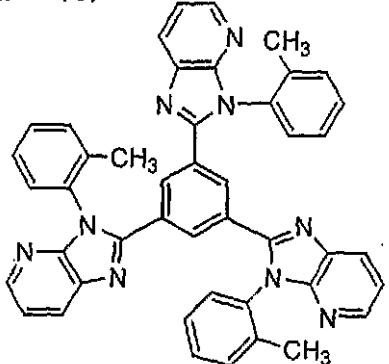


(B-13)

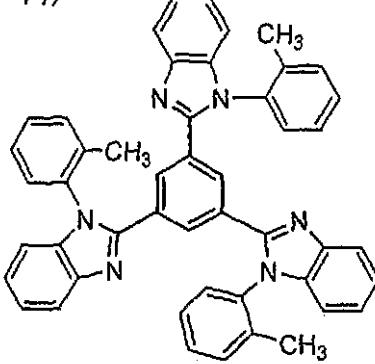


10

(B-10)

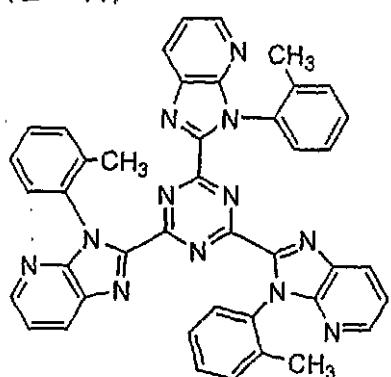


(B-14)

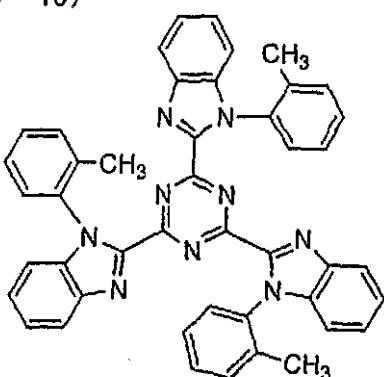


20

(B-11)

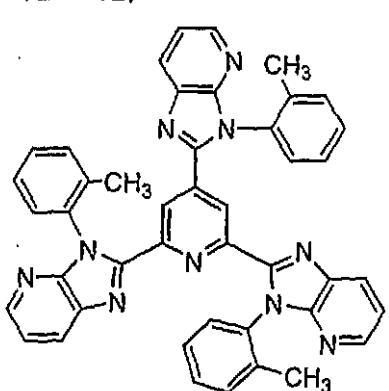


(B-15)

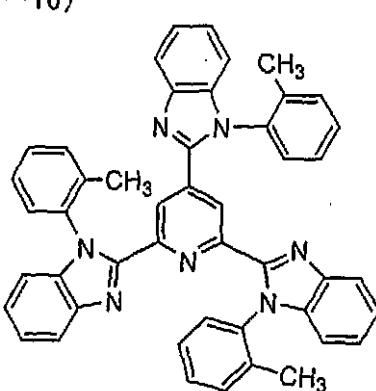


30

(B-12)



(B-16)



40

また、上記電子注入層の構成成分として、上記含窒素環誘導体の他に無機化合物として、絶縁体又は半導体を使用することが好ましい。

電子注入層が絶縁体や半導体で構成されていれば、電流のリークを有効に防止して、電子注入性を向上させることができる。

50

このような絶縁体としては、アルカリ金属カルコゲナイト、アルカリ土墨金属カルコゲナイト、アルカリ金属のハロゲン化物およびアルカリ土墨金属のハロゲン化物からなる群から選択される少なくとも1つの金属化合物を使用するのが好ましい。

電子注入層がこれらのアルカリ金属カルコゲナイト等で構成されていれば、電子注入性をさらに向上させることができるので好ましい。

具体的に、好ましいアルカリ金属カルコゲナイトとしては、例えば、Li₂O、LiO、Na₂S、Na₂Se及びNaOが挙げられ、好ましいアルカリ土類金属カルコゲナイトとしては、例えば、CaO、BaO、SrO、BeO、BaS及びCaSeが挙げられる。また、好ましいアルカリ金属のハロゲン化物としては、例えば、LiF、NaF、KF、LiCl、KCl及びNaCl等が挙げられる。また、好ましいアルカリ土類金属のハロゲン化物としては、例えば、CaF₂、BaF₂、SrF₂、MgF₂及びBeF₂等のフッ化物や、フッ化物以外のハロゲン化物が挙げられる。
10

また、半導体としては、Ba、Ca、Sr、Yb、Al、Ga、In、Li、Na、Cd、Mg、Si、Ta、Nb及びZnの少なくとも1つの元素を含む酸化物、窒化物又は酸化窒化物等の一種単独又は二種以上の組み合わせが挙げられる。

また、電子注入層を構成する無機化合物が、微結晶又は非晶質の絶縁性薄膜であることが好ましい。

電子注入層がこれらの絶縁性薄膜で構成されていれば、より均質な薄膜が形成されるために、ダーカススポット等の画素欠陥を減少させることができる。

なお、このような無機化合物としては、上記アルカリ金属カルコゲナイト、アルカリ土類金属カルコゲナイト、アルカリ金属のハロゲン化物及びアルカリ土類金属のハロゲン化物等が挙げられる。
20

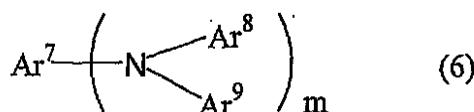
また、本発明における電子注入層は、前述の還元性ドーパントを含有していても好ましい。

発明の有機EL素子は、上記発光層と陽極との間に正孔輸送層を有し、該正孔輸送層がアリールアミン誘導体を主成分として含有すると好ましい。

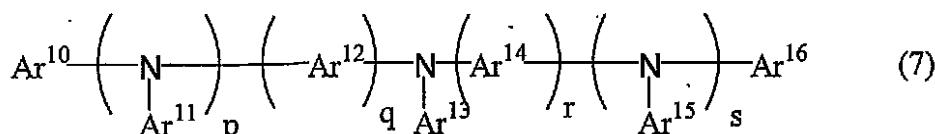
また、正孔輸送層に含有される正孔輸送材料としては、3重項エネルギーが2.52～3.7eVであると好ましく、2.8～3.7eVであるとさらに好ましい。

このような範囲の正孔輸送材料を用いることで、発光層の励起エネルギーが失活することを防ぐことができる。
30

上記正孔輸送材料としては、下記一般式(6)及び(7)で表されるものが好ましい。



(式中、Ar⁷は、炭素数が6～40の芳香族基であり、Ar⁸及びAr⁹は、それぞれ水素原子又は炭素数が6～40の芳香族基であり、mは1～6の整数である。)



(式中、Ar¹⁰及びAr¹⁶は、炭素数が6～40の芳香族基であり、Ar¹¹～Ar¹⁵は、それぞれ水素原子又は炭素数が6～40の芳香族基であり、縮合数p、q、r、sは、それぞれ0又は1である。)
40

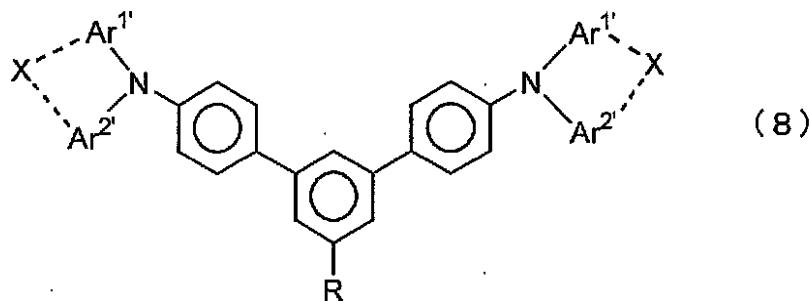
上記一般式(6)及び(7)において、炭素数が6～40の芳香族基のうち、好ましい核原子数5～40のアリール基としては、フェニル、ナフチル、アントラニル、フェナンスリル、ピレニル、コロニル、ビフェニル、ターフェニル、ピローリル、フラニル、チオフェニル、ベンゾチオフェニル、オキサジアゾリル、ジフェニルアントラニル、インドリ
50

ル、カルバゾリル、ピリジル、ベンゾキノリル、フルオランテニル、アセナフトフルオランテニル等が挙げられる。

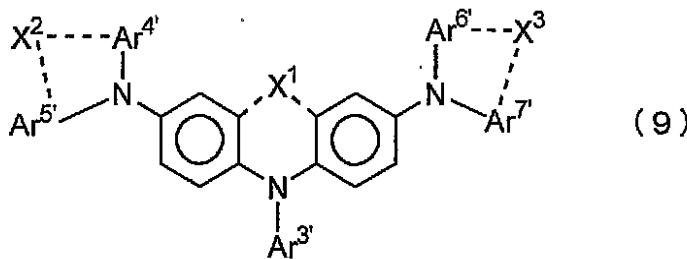
また、好ましい核原子数5～40のアリーレン基としては、フェニレン、ナフチレン、アントラニレン、フェナンスリレン、ピレニレン、コロニレン、ビフェニレン、ターフェニレン、ピローリレン、フラニレン、チオフェニレン、ベンゾチオフェニレン、オキサジアゾリレン、ジフェニルアントラニレン、インドリレン、カルバゾリレン、ピリジレン、ベンゾキノリレン、フルオランテニレン、アセナフトフルオランテニレン等が挙げられる。

尚、炭素数が6～40の芳香族基は、さらに置換基により置換されていてもよく、好ましい置換基として、炭素数1～6のアルキル基（エチル基、メチル基、i-プロピル基、n-プロピル基、s-ブチル基、t-ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等）、炭素数1～6のアルコキシ基（エトキシ基、メトキシ基、i-プロポキシ基、n-プロポキシ基、s-ブトキシ基、t-ブトキシ基、ペントキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロペントキシ基、シクロヘキシルオキシ基等）、核原子数5～40のアリール基、核原子数5～40のアリール基で置換されたアミノ基、核原子数5～40のアリール基を有するエステル基、炭素数1～6のアルキル基を有するエステル基、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子が挙げられる。

更に、3重項エネルギーが2.8eV以上の正孔輸送材料としては、下記一般式(8)及び(10)で表されるものが好ましい。



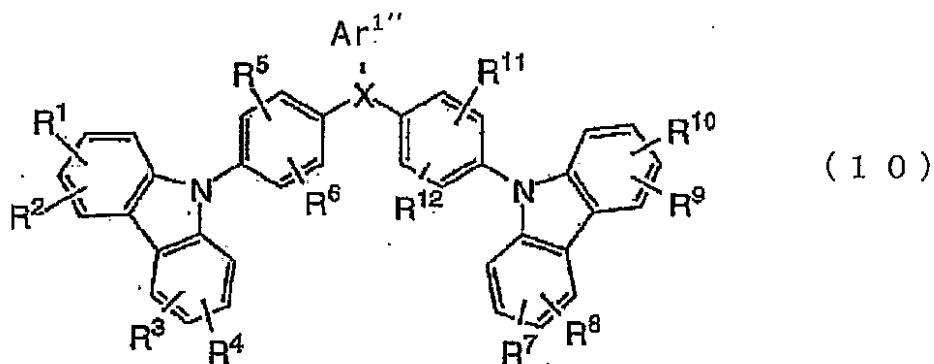
(式中、 $\text{Ar}^{1'}$ 、 $\text{Ar}^{2'}$ は、炭素数1～6のアルキル基、アルコキシ基又はフェニル基によって置換されていてもよい核炭素数6～18のアリール基であり、Rは炭素数4～6のアルキル基又はアルコキシ基または核炭素数6～18のアリール基である。Xは、単結合、-O-又は-S-で表される連結基を示し、Xはあっても、なくてもよい。)



(式中、 $\text{Ar}^{3'}$ は、置換基を有する若しくは有しない核炭素数6～18のアリール基、 $\text{Ar}^{4'} \sim \text{Ar}^{7'}$ は、それぞれ置換基を有する若しくは有しない核炭素数6～18のアリーレン基を示し、 X^1 は、単結合、-O-、-S-、-(CH₂)_n-（nは1～6の整数）又は-C(CH₃)₂-である連結基を示し、これらの連結基はあってもよく、なくてもよく、 X^2 及び X^3 は、それぞれ単結合、-O-、-S-、-(CH₂)_n-（nは1～6の整数）又は-C(CH₃)₂-である連結基を示し、それらは同一でも異なっていてもよい。)

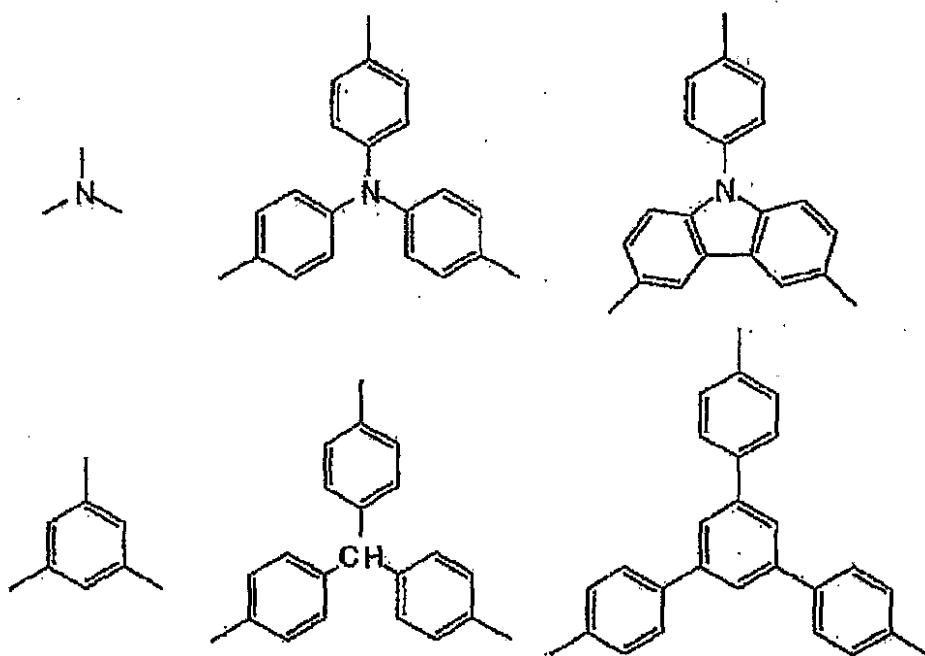
一般式(8)及び(9)における $\text{Ar}^{1'} \sim \text{Ar}^{7'}$ 、R、X及び $X^1 \sim X^3$ の示す各基並びに置換基の具体例としては、カルバゾリル基、炭素数18～60アリールカルバゾ

-ルイル基、アザカルバゾリル基、炭素数18~60のアリールアザカルバゾ-ルイル基、アクリジニル基、フェノキサジニル基又はジベンゾアゼピニル基であり置換されていてもよい。置換もしくは無置換の炭素数6~60のアリール基又は置換もしくは無置換の炭素数3~60)の複素環基である。2価又は3価の置換もしくは無置換の炭素数6~60の芳香族炭化水素基又は置換もしくは無置換の炭素数3~60の複素環基である。置換もしくは無置換のベンゼン残基、置換もしくは無置換のチオフェン残基、置換もしくは無置換のトリアゾール残基、置換もしくは無置換のフルオレン残基又は置換もしくは無置換のスピロビフルオレン残基である。

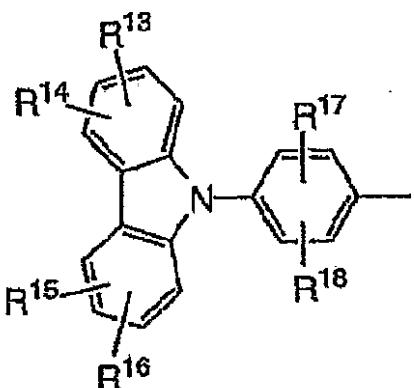


[式中、 $R^1 \sim R^{12}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、アミノ基、アシリル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基又は芳香族複素環基を表わし、 R^1 と R^2 、 R^3 と R^4 、 R^5 と R^6 、 R^7 と R^8 、 R^9 と R^{10} 、 R^{11} と R^{12} はそれぞれ隣接する置換基同士で環を形成してもよい。]

X は以下に示す3価の連結基を示し、



$Ar^{1''}$ は、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素環基、芳香族複素環基又は以下に示す一般式(11)のいずれかで表される。



10

(式中、R¹³～R¹⁸は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、置換基を有していてもよいアミノ基、アシリル基、アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アラルキルアミノ基、ハロアルキル基、水酸基、アリールオキシ基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基を表わし、R¹³とR¹⁴、R¹⁵とR¹⁶、R¹⁷とR¹⁸はそれぞれ隣接する置換基同士で環を形成してもよい。)]

一般式(10)におけるAr¹～R¹⁸の示す各基並びに置換基の具体例としては、カルバゾリル基、炭素数18～60アリールカルバゾールイル基、アザカルバゾリル基、炭素数18～60のアリールアザカルバゾールイル基、アクリジニル基、フェノキサジニル基又はジベンゾアゼピニル基であり置換されていてもよい。置換もしくは無置換の炭素数6～60のアリール基又は置換もしくは無置換の炭素数3～60の複素環基である。2価又は3価の置換もしくは無置換の炭素数6～60の芳香族炭化水素基又は置換もしくは無置換の炭素数3～60の複素環基である。置換もしくは無置換のベンゼン残基、置換もしくは無置換のチオフェン残基、置換もしくは無置換のトリアゾール残基、置換もしくは無置換のフルオレン残基又は置換もしくは無置換のスピロビフルオレン残基である。

20

本発明において、有機EL素子の陽極は、正孔を正孔輸送層または発光層に注入する役割を担うものであり、4.5eV以上の仕事関数を有することが効果的である。

30

本発明に用いられる陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金(ITO)、酸化錫(NESA)、金、銀、白金、銅等が適用できる。

また陰極としては、電子注入層又は発光層に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。

陰極材料は特に限定されないが、具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウム、マグネシウム-インジウム合金、マグネシウム-アルミニウム合金、アルミニウム-リチウム合金、アルミニウム-スカンジウム-リチウム合金、マグネシウム-銀合金等が使用できる。

本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。

従来公知の真空蒸着法、スピンドルコート法等による形成方法を用いることができる。

40

本発明の有機EL素子に用いる、上記一般式(1)で示される化合物を含有する有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE法)あるいは溶媒に解かした溶液のディッピング法、スピンドルコート法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。

本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は数nmから1μmの範囲が好ましい。

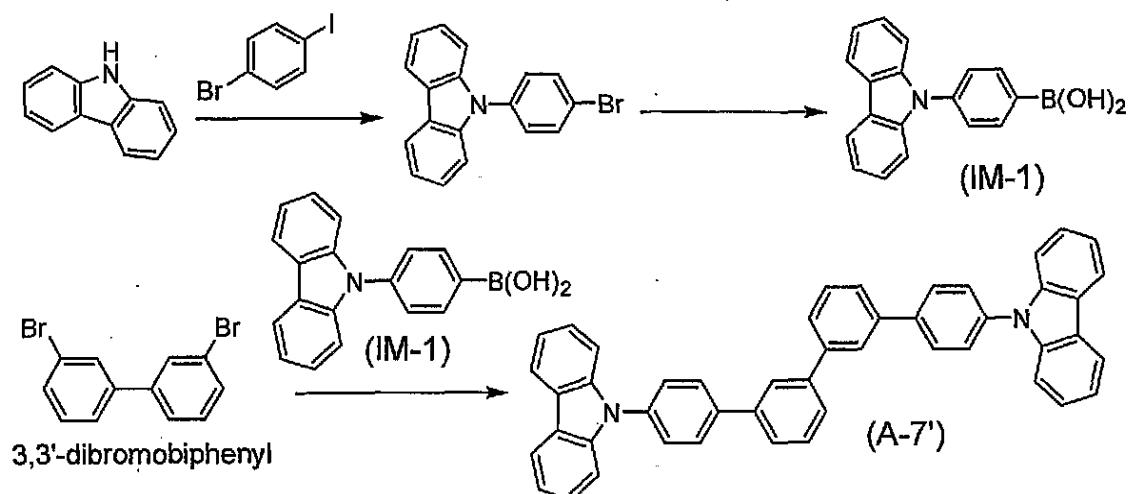
【実施例】

次に、合成例及び実施例を用いて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれらに限

50

定されるものではない。

合成例 1 [化合物 (A - 7') の合成]



(1) 中間体 (I M - 1) の合成

4 - プロモヨードベンゼン 2.5 . 4 g (9.0 mmol) 、カルバゾール 1.0 . 0 g (6.0 mmol) 、沃化銅 0 . 1 g (0 . 5 mmol) 、燐酸酸カリウム 2.6 . 7 g (1.26 mmol) を 1 , 4 - ジオキサン 7.0 ml に懸濁し、トランス - 1 , 2 - シクロヘキサンジアミン 0 . 7 ml (6 mmol) を加え、アルゴン雰囲気下、 14 時間加熱環流した。

反応溶液を室温まで冷却し、塩化メチレン及び水を加え、二層に分離した後、有機層を 5% 塩酸水溶液及び水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。

有機溶媒を減圧留去後、エタノール 50 ml を加え、析出した結晶を濾過し、エタノール及びノルマルヘキサンで順次洗浄し、*p*-ブロモフェニルカルバゾール 17.8 g (収率 92 %)を得た。

p-ブロモフェニルカルバゾール 8.0 g (25 mmol) をトルエン 50 ml とエーテル 50 ml の混合溶液に溶解し、アルゴン雰囲気下 -40° でノルマルプチルリチウムヘキサン溶液 (1.6 M) 21 ml (32 mmol) を加え、-40° から 0° で 1 時間攪拌した。

次に、反応溶液を -70°C まで冷却し、ホウ酸トリイソプロピル 17 ml (74 mmol) をエーテル 25 ml に希釈した溶液を滴下し、-70°C で 1 時間攪拌した後、室温まで昇温して 6 時間攪拌した。

終夜放置後、更に反応溶液に 5 % 塩酸 7.0 ml を滴下し、室温で 4.5 分間攪拌した。

反応溶液が二層に分離した後、有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。

有機溶媒を減圧留去後、析出した結晶を濾過し、トルエン - ノルマルヘキサン混合溶媒で洗浄し、中間体（I M - 1）4.0 g（収率 56%）を得た。

(2) 化合物(A-7')の合成

3,3'-ジブロモビフェニル2.0g(6.4mmol)、中間体(IM-1)3.7g(12.8mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)300mg(0.25mmol)、DME(ジメトキシエタン)60ml、炭酸ナトリウム水溶液[炭酸ナトリウム4.0g(38mmol)を水35mlに溶解]をアルゴン雰囲気下200mlのフラスコに入れ、78℃で18時間攪拌した。

その後、室温まで冷やし、析出晶をろ別し、水、メタノール及びヘキサンで洗浄して 4.0 g の粗結晶を得た。

これをシリカゲルカラムで精製後、トルエンにて再結晶し、1.2 g の淡黄結晶を得た。

次に、これを 400°C 、 $3.0 \times 10^{-4} \text{ Pa}$ で昇華精製し、精製結晶 (A-7) を得た。

20 mg (1.3 mmol、収率20%)を得た。FD-MS(フィールドディソープションマススペクトル)の測定結果を以下に示す。

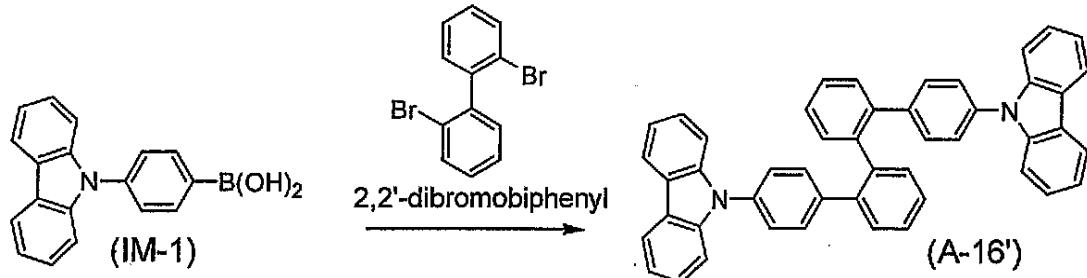
FD-MS: calc'd for $C_{48}H_{32}N_2 = 636$, found, m/z = 636 (100)

また、HPLC(カラム: ODS - 3 V、移動相: アセトニトリル/テトラヒドロフラン = 85/15、検出UV波長: 254 nm、温度: 40)分析の結果、このものの純度は、99.5%であった。

以上より、得られた結晶は、目的物であることを確認した。

合成例2 [化合物(A-16')の合成]

10



500 ml のフラスコにアルゴン雰囲気下、2,2'-ジブロモビフェニル 5.0 g (16.3 mmol)、中間体 (IM-1) 10.1 g (35.3 mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (0) 740 mg (0.64 mmol)、DME (ジメトキシエタン) 150 ml、炭酸ナトリウム水溶液 [炭酸ナトリウム 10.2 g (96 mmol) 水 120 ml に溶解]を入れ、78 で 15 時間攪拌した。

その後室温まで冷却し、析出晶をろ別した。

水、メタノール及びヘキサンで順に析出晶を洗浄し、その後トルエンを用いた3回の再結晶を経て、化合物 (A-16') 6.9 g (10.8 mmol、収率68%)を得た。

FD-MSの測定結果を以下に示す。

FD-MS: calc'd for $C_{48}H_{32}N_2 = 636$, found, m/z = 636 (100)

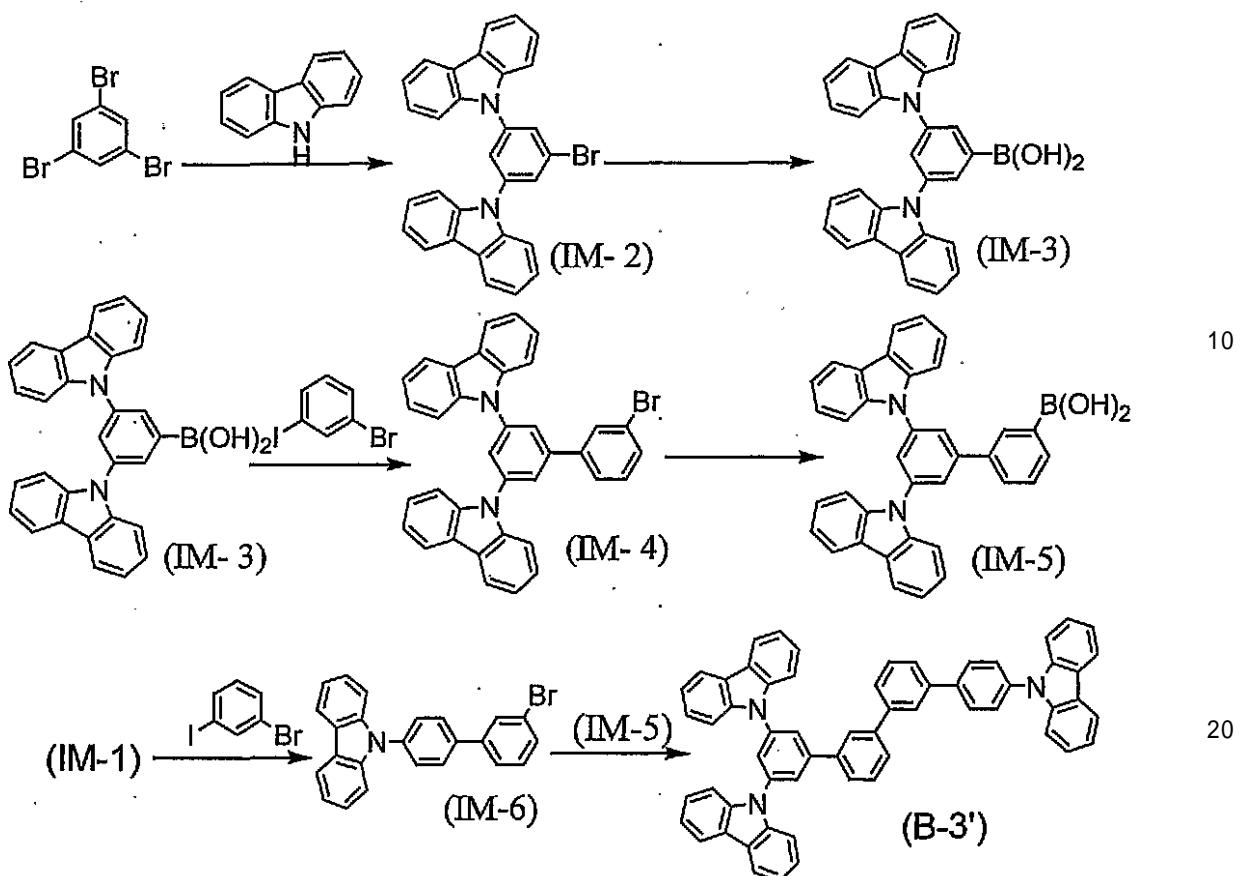
また、HPLC(カラム: ODS - 3 V、移動相: アセトニトリル/テトラヒドロフラン = 85/15、検出UV波長: 254 nm、温度: 40)分析の結果、このものの純度は、99.9%であった。

以上より、得られた結晶は、目的物であることを確認した。

合成例3 [化合物(B-3')の合成]

20

30



(1) 中間体 (IM-2) の合成

2 リットルの三つ口フラスコにアルゴン雰囲気下、1,3,5-トリブロモベンゼン 70 g (0.22 mol)、カルバゾール 73.6 g (0.44 mol)、沃化銅 4.2 g (22 mmol)、磷酸酸カリウム 187 g (0.88 mol)、トランス-1,2-シクロヘキサンジアミン 25 g (0.22 mol) 及び 1,4-ジオキサン 700 ml を入れ、104 で 16 時間攪拌した。

その後、室温まで冷却し、水 600 ml 加えて塩化メチレンで抽出後、有機層を水で洗浄し、次に無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ別し、スラリー状態になるまで減圧濃縮した。

得られた固体をろ過し、ろ液を更に減圧濃縮した。

残渣トルエン 300 ml に溶かし、リカゲルカラムにて精製し、22 g の中間体 (IM-2) (45 mmol, 収率 20%) を得た。FD-MS の測定結果を以下に示す。

FD-MS : calcd for $C_{30}H_{19}BrN_2 = 487$, found, m/z = 488 (100), 486 (95)

(2) 中間体 (IM-3) の合成

300 ml の三つ口フラスコに、アルゴン雰囲気下、上記 (IM-2) 9.0 g (18 mmol)、脱水トルエン 100 ml、脱水ジエチルエーテル 100 ml を入れ、攪拌しながら、-10 に冷却した。

そこへ、ノルマルブチルリチウム (1.6 M ヘキサン溶液) 14.8 ml (23 mmol) を 10 分かけて滴下した。

更に、2 時間攪拌後、ホウ酸トリイソプロピル 10.4 g (56 mmol) をエーテル 25 ml に希釈した溶液を 20 分かけて滴下し、室温で 8 時間攪拌した。

その後、0 に冷却し、濃塩酸 4 ml を水 100 ml で希釈した希塩酸を添加し、酸性とした。

次に、100 ml の水及び飽和食塩水で順に洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムに

て乾燥した。

この溶液をろ過後、減圧濃縮し、得られた粘性固体を、T H F (テトラヒドロフラン) 30 m l に溶解し、ヘキサン 100 m l を加え、減圧下析出晶をろ過した。

更に、ろ液を濃縮し、得られた粘性物を T H F に溶解し、ヘキサンを加えて同様の操作をおこない、合計 5.9 g の中間体 (IM-3) (13 mmol, 収率 71%) を得た。F D - M S の測定結果を以下に示す。

F D - M S : c a l c d f o r C₃₀H_{₂₁}B N_₂O_₂ = 452, f o u n d , m / z = 452 (100)

(3) 中間体 (IM-4) の合成

300 m l の三つ口フラスコにアルゴン雰囲気下、1 - プロモ - 3 - ヨードベンゼン 5.0 g (18 mmol)、中間体 (IM-3) 8.1 g (18 mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (0) [Pd(PPh_₃)_₄] 414 mg (0.36 mmol)、ジメトキシエタン 100 m l 及び炭酸ナトリウム 10 重量% 水溶液 58 g (54 mmol)を入れ、80 で 10 時間攪拌した。

反応終了後、室温まで冷却し、トルエン 100 m l を加え、水及び飽和食塩水で順に有機層を洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過し、有機層を減圧濃縮し、黄褐色の固体を得た。

これを、シリカゲルカラムで精製し、中間体 (IM-4) 9.2 g (16 mmol, 収率 88%) を得た。F D - M S の測定結果を以下に示す。

F D - M S : c a l c d f o r C_{₃₇}H_{₂₇}B r N_₂ = 579, f o u n d , m / z = 580 (100), 578 (90)

(4) 中間体 (IM-5) の合成

300 m l の三つ口フラスコに、アルゴン雰囲気下、中間体 (IM-4) 6.0 g (10 mmol)、脱水トルエン 70 m l 及び脱水ジエチルエーテル 70 m l を入れ、攪拌しながら -10 に冷却した。

そこへ、ノルマルブチルリチウム (1.6 M ヘキサン溶液) 7.5 m l (12 mmol) を 10 分かけて滴下した。

更に、2 時間攪拌後、ホウ酸トリイソプロピル 5.6 g (30 mmol) をエーテル 20 m l に希釈した溶液を 10 分かけて滴下し、室温で 6 時間攪拌した。

その後、0 に冷却し、濃塩酸 4 m l を水 100 m l で希釈した希塩酸を添加し、酸性とした。

次に、70 m l の水及び飽和食塩水で順に洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムにて乾燥した。

この溶液をろ過後、減圧濃縮し、得られた粘性固体を T H F 20 m l に溶解し、ヘキサン 70 m l を加え、減圧下析出晶をろ過した。

更に、ろ液を濃縮し、得られた粘性物を T H F に溶解し、ヘキサンを加えて同様の操作を行ない、合計 4.1 g の中間体 (IM-5) (7.5 mmol, 収率 75%) を得た。F D - M S の測定結果を以下に示す。

F D - M S : c a l c d f o r C_{₃₇}H_{₂₉}B N_₂O_₂ = 544, f o u n d , m / z = 544 (100)

(5) 中間体 (IM-6) の合成

300 m l の三つ口フラスコにアルゴン雰囲気下、1 - プロモ - 3 - ヨードベンゼン 5.0 g (18 mmol)、中間体 (IM-1) 5.2 g (18 mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (0) [Pd(PPh_₃)_₄] 414 mg (0.36 mmol)、ジメトキシエタン 100 m l、炭酸ナトリウム 10 重量% 水溶液 58 g (54 mmol)を入れ、80 で 12 時間攪拌した。

反応終了後、室温まで冷却し、トルエン 100 m l を加え、水及び飽和食塩水で順に有機層を洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ過し、有機層を減圧濃縮し、黄褐色の固体を得た。

これを、シリカゲルカラムで精製し、中間体 (IM-6) 5.1 g (13 mmol, 収率 50%) を得た。

率 72 %)を得た。FD-MSの測定結果を以下に示す。

FD-MS: calc'd for C₂₄H₁₆BrN = 398, found, m/z = 399 (100), 397 (93)

(6) 化合物(B-3')の合成

100m1フラスコにアルゴン雰囲気下、室温で上記(IM-6)2.5g(6.3mmol)、中間体(IM-5)3.7g(6.9mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)[Pd(PPh₃)₄]145mg(0.13mmol)、ジメトキシエタン50m1及び炭酸ナトリウム水溶液[炭酸ナトリウム2g(19mmol)]を水10m1に溶解]を入れ、78°Cにて15時間攪拌した。

反応終了後、室温に冷やし、析出晶をろ別した。

得られた析出晶を水、メタノール及びヘキサンで洗浄し、結晶3.7gを得た。

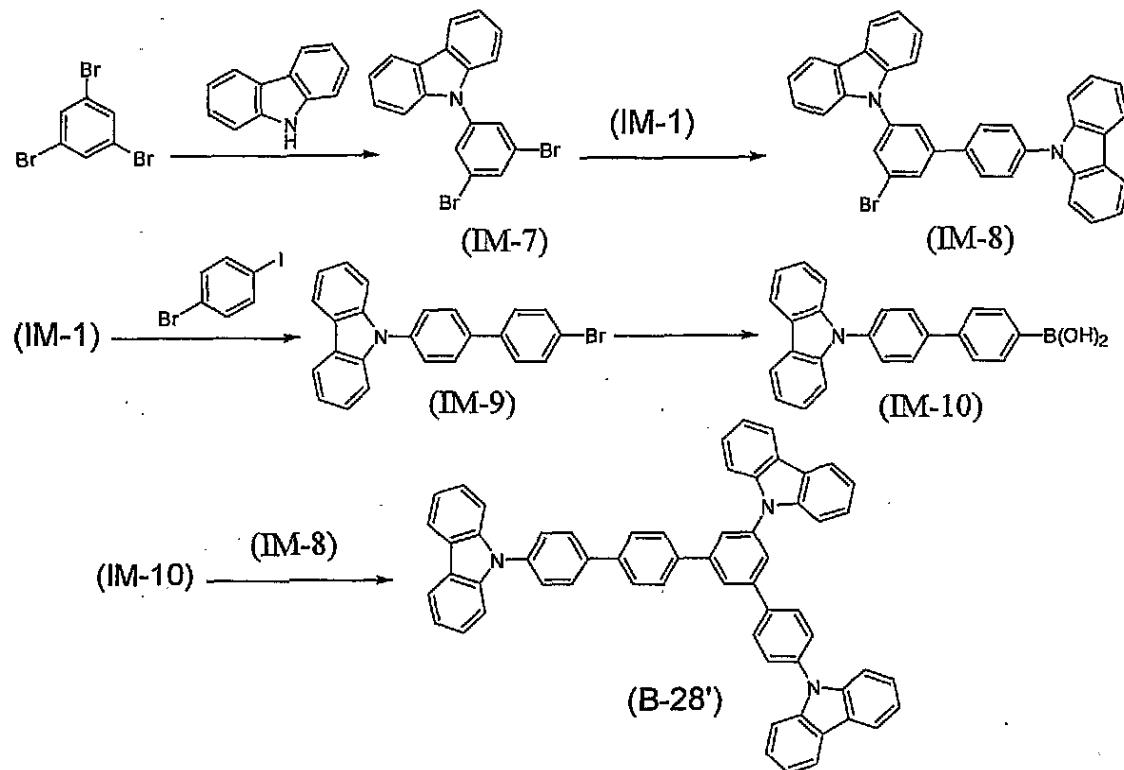
次に、トルエンを用いて3回再結晶を行い、化合物(B-3')2.8g(3.5mmol)、収率55%を得た。FD-MSの測定結果を以下に示す。

FD-MS: calc'd for C₆₀H₃₉N₃ = 801, found, m/z = 801 (100)

また、HPLC(カラム:ODS-3V、移動相:アセトニトリル/テトラヒドロフラン=85/15、検出UV波長:254nm、温度:40°C)分析の結果、このものの純度は、99.5%であった。

以上より、得られた結晶は、目的物であることを確認した。

合成例4[化合物(B-28')の合成]



(1) 中間体(IM-7)の合成

500m1の三つ口フラスコにアルゴン雰囲気下、1,3,5-トリブロモベンゼン30g(94mmol)、カルバゾール18.8g(60mmol)、沃化銅0.6g(3mmol)、磷酸カリウム25.5g(120mmol)、トランス-1,2-シクロヘキサンジアミン3.4g(30mmol)及び1,4-ジオキサン200m1を入れ、105°Cで攪拌しながら16時間加熱還流した。

その後、室温まで冷却し、水150m1を加えて塩化メチレンで抽出後、有機層を水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、ろ別し、ラリー状態になるまで減圧濃縮した。

得られた固体をろ過し、ろ液を更に減圧濃縮した。

10

20

30

40

50

残渣をトルエンに溶かし、シリカゲルカラムにて精製し、中間体(IM-7)1.7g(4.2mmol、収率71%)を得た。FD-MSの測定結果を以下に示す。

FD-MS: calc'd for C₁₈H₁₁Br₂N = 401, found, m/z = 401 (M⁺, 100)

(2) 中間体(IM-8)の合成

300mlのフラスコにアルゴン気流下、上記(IM-7)5.0g(12.5mmol)、中間体(IM-1)3.9g(13.7mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)300mg(0.25mmol)、DME(ジメトキシエタン)60ml、炭酸ナトリウム水溶液[炭酸ナトリウム4.0g(38mmol)]を水35mlに溶解]を入れ、78℃で14時間攪拌した。10

その後、室温まで冷やし、析出晶をろ別し、水、メタノール及びヘキサンで洗浄して粗結晶6.1gを得た。

これを、シリカゲルカラムで精製後、トルエンを用いて再結晶し、中間体(IM-8)5.2g(9.2mmol、収率74%)。

FD-MSの測定結果を以下に示す。

FD-MS: calc'd for C₃₆H₂₃BrN₂ = 562, found, m/z = 562 (M⁺, 100)

(3) 中間体(IM-9)の合成

300mlのフラスコにアルゴン気流下、4-ヨードブロムベンゼン5.5g(19mmol)、中間体(IM-1)5.6g(19mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)450mg(0.39mmol)、DME(ジメトキシエタン)120ml、炭酸ナトリウム水溶液[炭酸ナトリウム6.2g(58mmol)]を水30mlに溶解]を入れ、78℃で16時間攪拌した。20

その後、室温まで冷やし、析出晶をろ別し、水、メタノール及びヘキサンで洗浄して粗結晶6.8gを得た。

これを、トルエンを用いて再結晶し、中間体(IM-9)6.7g(17mmol、収率89%)を得た。FD-MSの測定結果を以下に示す。

FD-MS: calc'd for C₂₄H₁₆BrN = 397, found, m/z = 397 (M⁺, 100)

(4) 中間体(IM-10)の合成

500mlのフラスコにアルゴン気流下、中間体(IM-9)6.2g(16mmol)、脱水THF200mlを入れ、-70℃に冷やし、ノルマルブチルリチウム(1.6Mヘキサン溶液)12mlを滴下し、-65℃で1.5時間攪拌した。

その後、ボロン酸トリイソプロピルエーテル8.7g(46mmol)を滴下し、徐々に室温に戻し、8時間攪拌した。

フラスコを0℃に冷やし、濃塩酸50ml、臭化テトラブチルアンモニウム125mgを添加し、更に室温で5時間攪拌した。

析出晶をろ過し、水及びヘキサンで洗浄し、トルエンで再結晶し、中間体(IM-10)3.4g(9.4mmol)を得た。

(5) 化合物(B-28')の合成

300mlのフラスコにアルゴン気流下、中間体(IM-10)3.2g(8.8mmol)、(IM-8)4.9g(8.8mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)203mg(0.18mmol)、DME(ジメトキシエタン)80ml、炭酸ナトリウム水溶液[炭酸ナトリウム2.9g(27mmol)]を水15mlに溶解]を入れ、78℃で15時間攪拌した。40

その後、室温まで冷やし、析出晶をろ別し、水、メタノール及びヘキサンで洗浄して粗結晶4.8gを得た。

これを、トルエンを用いて再結晶し、化合物(B-28')2.5g(3.1mmol、収率35%)を得た。FD-MSの測定結果を以下に示す。

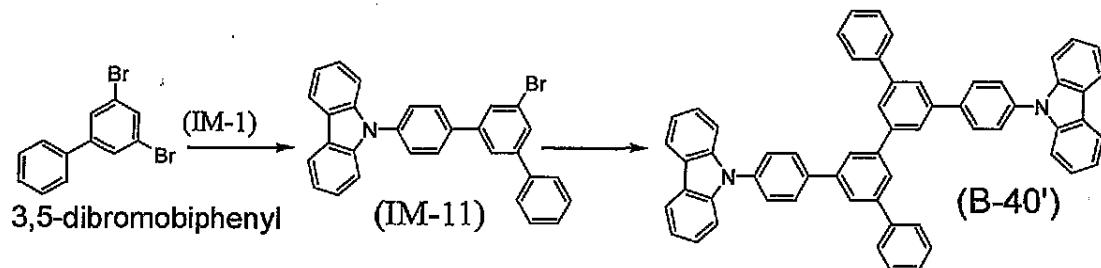
FD-MS: calc'd for C₆₀H₃₉N₃ = 801, found, m/z = 50

801 (100)

また、HPLC (カラム：ODS - 3V、移動相：アセトニトリル／テトラヒドロフラン = 85 / 15、検出UV波長：254 nm、温度：40) 分析の結果、このものの純度は、99.3%であった。

以上より、得られた結晶は、目的物であることを確認した。

合成例5 [化合物(B-40')] の合成



(1) 中間体 (IM-11) の合成

200 ml のフラスコにアルゴン気流下 3,5-ジブロモビフェニル 3.5 g (11.2 mmol)、中間体 (IM-1) 3.2 g (11.2 mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (0) 260 mg (0.22 mmol)、DME (ジメトキシエタン) 60 ml、炭酸ナトリウム水溶液 [炭酸ナトリウム 3.6 g (34 mmol)] を水 40 ml に溶解] を入れ、78 で 15 時間攪拌した。

その後、室温まで冷やし、析出晶をろ別し、酢酸エチルで洗浄後、トルエンに溶解し、水及び飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去してシリカゲルカラムで精製し、粘性物 (IM-11) 2.9 g (6.1 mmol, 収率 54%) を得た。FD-MS の測定結果を以下に示す。

FD-MS : calc'd for C₃₀H₂₀BrN = 475, found, m/z = 475 (100)

(2) 化合物 (B-40') の合成

300 ml のフラスコにアルゴン気流下、中間体 (IM-11) 2.4 g (5.0 mmol)、2,2-ビピリジル 580 mg (0.37 mmol)、1,5-シクロオクタジエン 1.1 g (10 mmol)、ジシクロオクタジエニルニッケル 1.0 g (0.37 mmol) 及び脱水DMF 120 ml を入れ、60 で 14 時間攪拌した。

反応終了後、水 120 ml を入れ、析出晶をろ別し、水、メタノール及びヘキサンで洗浄後、トルエンで再結晶し、化合物 (B-40') 1.8 g (2.3 mmol, 収率 46%) を得た。FD-MS の測定結果を以下に示す。

FD-MS : calc'd for C₆₀H₄₀N₂ = 788, found, m/z = 788 (100)

また、HPLC (カラム：ODS - 3V、移動相：アセトニトリル／テトラヒドロフラン = 85 / 15、検出UV波長：254 nm、温度：40) 分析の結果、このものの純度は、99.8%であった。

以上より、得られた結晶は、目的物であることを確認した。

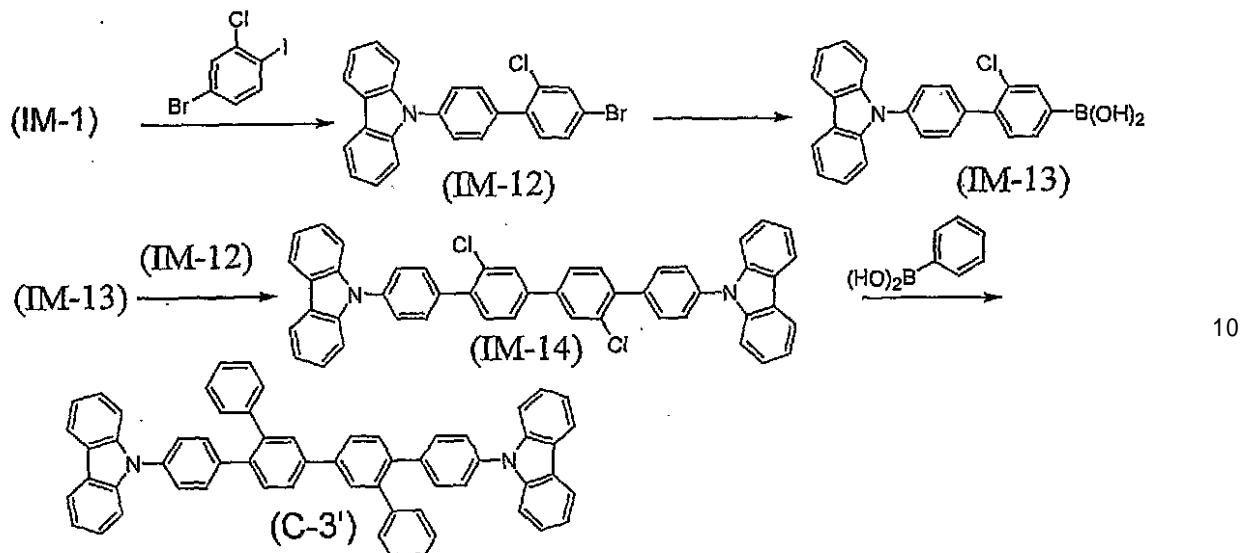
合成例6 [化合物(C-3') の合成]

10

20

30

40



(1) 中間体 (IM-12) の合成

1 L のフラスコにアルゴン気流下、室温で 3 - クロロ - 4 - ヨードベンゼン 19.4 g (61 mmol)、中間体 (IM-1) 17.6 g (61 mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (0) 1.4 g (1.2 mmol)、DME (ジメトキシエタン) 444 ml、炭酸ナトリウム水溶液 [炭酸ナトリウム 19.4 g (183 mmol)] を水 92 ml に溶解]を入れ、78 ℃で 15 時間攪拌した。

その後、室温まで冷やし、析出晶をろ別し、水、メタノール及びヘキサンで洗浄後、活性炭処理後、トルエンから再結晶して、中間体 (IM-12) 12.2 g (28 mmol)、収率 46 %)を得た。FD-MS の測定結果を以下に示す。

FD-MS : calcd for $C_{24}H_{15}BrClN = 431$, found, m/z = 431 (100)

(2) 中間体 (IM-13) の合成

300 ml のフラスコにアルゴン雰囲気下、中間体 (IM-12) 6 g (14 mmol)、脱水トルエン 60 ml、脱水エーテル 60 ml を入れ、-40 ℃に冷やし、攪拌しながらノルマルブチルリチウム (1.6 M ヘキサン溶液) 9.4 ml (15 mmol) を 10 分かけて滴下した。

更に、2 時間攪拌後、ホウ酸トリイソプロピル 8 g (4.2 mmol) をエーテル 20 ml に希釈した溶液を 10 分かけて滴下し、室温で 6 時間攪拌した。

その後 0 ℃に冷却し、濃塩酸 4.5 ml を 20 ml の水で希釈した塩酸を加えて、更に 4 時間攪拌した。

トルエンで抽出し、分液ロートにて溶液を 70 ml の水及び飽和食塩水で順に洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムにて乾燥した。

この溶液をろ過後、減圧濃縮し、得られた粘性固体を THF 20 ml に溶解し、ヘキサン 70 ml を加え、減圧下析出晶をろ過し、中間体 (IM-13) 4.1 g (10 mmol)、収率 71 %)を得た。FD-MS の測定結果を以下に示す。

FD-MS : calcd for $C_{24}H_{17}BClNO_2 = 397$, found, m/z = 397 (100)

(3) 中間体 (IM-14) の合成

300 ml のフラスコにアルゴン雰囲気下、中間体 (IM-13) 4.0 g (10 mmol)、中間体 (IM-12) 4.3 g (10 mmol)、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム (0) 230 mg (0.2 mmol)、DME (ジメトキシエタン) 120 ml 及び炭酸ナトリウム水溶液 [炭酸ナトリウム 3.18 g (30 mmol)] を水 18 ml に溶解]を入れ、78 ℃で 15 時間攪拌した。

その後、室温まで冷やし、析出晶をろ別し、水、メタノール及びヘキサンで洗浄後、トルエンから再結晶して中間体(IM-14)4.9g(7.0mmol、収率70%)を得た。FD-MSの測定結果を以下に示す。

FD-MS: calc'd for C₄₈H₃₀Cl₂N₂ = 704, found, m/z = 704 (100)

(4) 化合物(C-3')の合成

300mlのフラスコにアルゴン雰囲気下、中間体、(IM-14)4.8g(6.8mmol)、フェニルボロン酸(41mmol)、Ni(PPh₃)₂Cl₂650mg(1.0mmol)、トリフェニルホスフィン580mg(2.0mmol)、K₃PO₄·nH₂O 21.6g(102mmol)、脱水トルエン100mlを入れ、100度24時間攪拌した。
10

反応液をろ過し、ろ液をカラムにかけ、濃縮物を酢酸エチル及びトルエンから再結晶し、化合物(C-3')2.2g(2.8mmol、収率41%)を得た。FD-MSの測定結果を以下に示す。

FD-MS: calc'd for C₆₀H₄₀N₂ = 788, found, m/z = 788 (100)

また、HPLC(カラム:ODS-3V、移動相:アセトニトリル/テトラヒドロフラン=85/15、検出UV波長:254nm、温度:40)分析の結果、このものの純度は、99.5%であった。

以上より、得られた結晶は、目的物であることを確認した。
20

[実施例1]

25mm×75mm×0.7mm厚のITO透明電極付きガラス基板をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を5分間行なった後、UVオゾン洗浄を30分間行なった。

洗浄後の透明電極付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、先ず、透明電極が形成されている側の面上に上記透明電極を覆うようにして膜厚10nmの銅フタロシアニン膜(以下「CuPc膜」と略記する。)を成膜した。このCuPc膜は、正孔注入層として機能する。CuPc膜の成膜に続けて、この膜上に膜厚30nmの4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル膜(以下「-NPD膜」と略記する。)を成膜した。この-NPD膜は正孔輸送層として機能する。更に、この-NPD膜上に膜厚30nmの上記化合物(A-7')をホスト材料として蒸着し、発光層を成膜した。同時に、りん光発光性のIr金属錯体ドーパントとして、トリス(2-フェニルピリジン)Ir(以下「Ir(ppy)₃」と略記する。)を添加した。
30

発光層中におけるIr(ppy)₃の濃度は5重量%とした。

この膜は、発光層として機能する。

この膜上に、膜厚10nmの(1,1'-ビスフェニル)-4-オラート)ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム(以下、「BA1q膜」と略記する。)を成膜した。

このBA1q膜は正孔障壁層として機能する。

更に、この膜上に膜厚40nmの8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体(以下、「A1q膜」と略記する。)を成膜した。
40

このA1q膜は電子注入層として機能する。

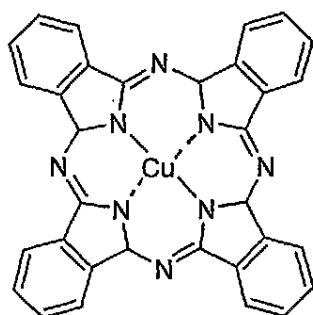
この後、ハロゲン化アルカリ金属であるLiFを0.2nmの厚さに蒸着し、次いでアルミニウムを150nmの厚さに蒸着した。

このA1/LiFは陰極として働く。

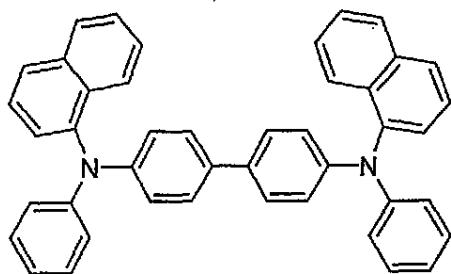
このようにして有機EL素子を作製した。

この素子について、通電試験を行なったところ、電圧5.8V、電流密度0.23mA/cm²にて、輝度101cd/m²の緑色発光が得られ、色度座標は(0.29, 0.64)、発光効率は43.2cd/Aであった。

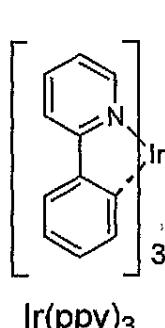
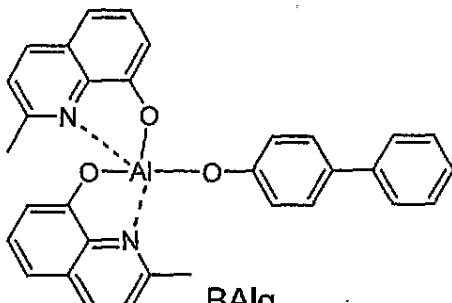
また、この素子を初期輝度5000cd/m²にて定電流駆動させ、輝度2500cd/m²まで半減する時間(半減寿命)は、1126時間であった。
50



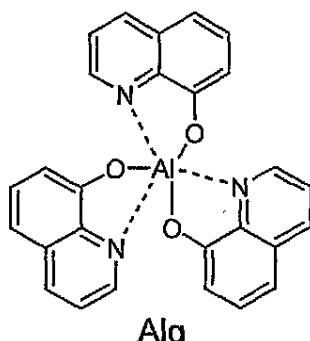
CuPc

 α -NPD

10

Ir(ppy)₃

BA1q



Alq

20

[実施例 2 ~ 6]

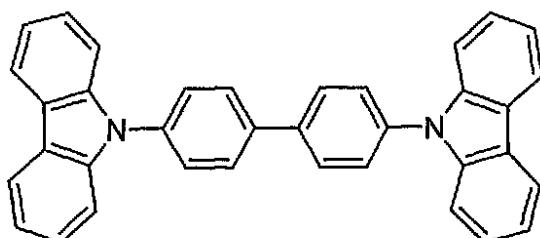
発光層のホスト材料化合物（A - 7'）に代えて、表1に記載の化合物を使用する以外は実施例1と同様の方法で有機EL素子を作製した。

実施例1と同様にして、電圧、電流密度、輝度、発光効率、色度及び半減寿命を測定した。結果を表1に示す。

比較例1

発光層のホスト材料化合物（A - 7'）に代えて、公知の下記化合物（CBP）を使用する以外は実施例1と同様の方法で有機EL素子を作製した。

実施例1と同様にして、電圧、電流密度、輝度、発光効率、色度及び半減寿命を測定した。結果を表1に示す。



30

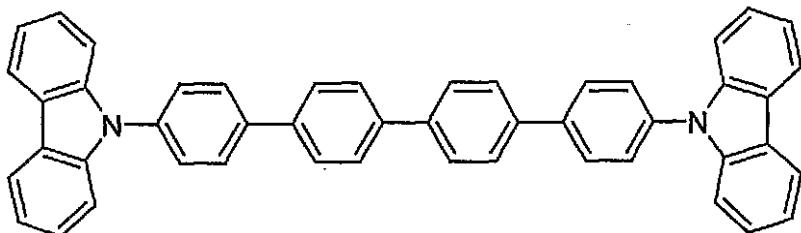
40

化合物（CBP）

比較例2

発光層のホスト材料化合物（A - 7'）に代えて、公知の下記化合物（CTP）を使用する以外は実施例1と同様の方法で有機EL素子を作製した。

実施例1と同様にして、電圧、電流密度、輝度、発光効率、色度及び半減寿命を測定した。結果を表1に示す。



化合物 (C T P)

10

表 1

	発光層の ホスト材料	電圧 (V)	電流 密度 (mA/ cm ²)	輝度 (cd/ m ²)	発光 効率 (cd/ A)	色度座標 (x, y)	半減 寿命 (時間)
実施例 1	A-7'	5.8	0.23	101	43.2	(0.29, 0.64)	1126
実施例 2	A-16'	5.6	0.25	99	39.7	(0.32, 0.61)	657
実施例 3	B-3'	5.5	0.23	104	46.3	(0.32, 0.61)	1073
実施例 4	B-28'	5.4	0.24	105	43.5	(0.29, 0.64)	912
実施例 5	B-40'	5.5	0.23	101	44.7	(0.30, 0.64)	1086
実施例 6	C-3'	5.8	0.26	100	38.9	(0.31, 0.61)	719
比較例 1	CBT	5.4	0.31	101	32.6	(0.32, 0.61)	305
比較例 2	CTP	6.1	0.78	104	13.4	(0.33, 0.61)	62

20

30

表1の結果から、本発明の有機EL素子用材料を用いた有機EL素子は、高効率かつ長寿命な緑色発光が得られることが判明した。

「實施例 7」

25 mm × 75 mm × 0.7 mm 厚の ITO 透明電極付きガラス基板をイソプロピルアルコール中で超音波洗浄を 5 分間行なった後、UV オゾン洗浄を 30 分間行なった。

洗浄後の透明電極付きガラス基板を真空蒸着装置の基板ホルダーに装着し、先ず、透明電極が形成されている側の面上に上記透明電極を覆うようにして膜厚10nmの上記CuPc膜を成膜した。このCuPc膜は、正孔注入層として機能する。CuPc膜の成膜に続けて、この膜上に膜厚30nmの1,1'-ビス[4-N,N-ジ(パラトリル)アミノフェニル]シクロヘキサン膜(以下「TPAC膜」と略記する。)を成膜した。

このTPAC膜は正孔輸送層として機能する。

更に、このTPAC膜上に膜厚30nmの化合物(E-3')を蒸着し発光層を成膜した。

同時に、りん光性のIr金属錯体として、Irビス[(4,6-ジフルオロフェニル)-ピリジナート-N,C²]ピコリナート(以下「FIrpic」と略記する。)を添加した。

40

50

発光層中における F I r p i c の濃度は 7 重量 % とした。

この膜は、発光層として機能する。

この膜上に、膜厚 30 nm の上記 A 1 q 膜を成膜した。

この A 1 q 膜は電子注入層として機能する。

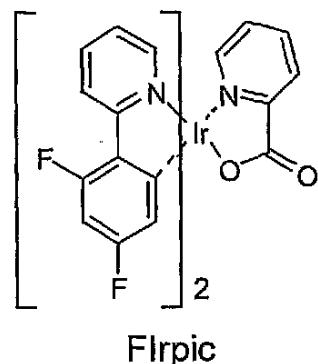
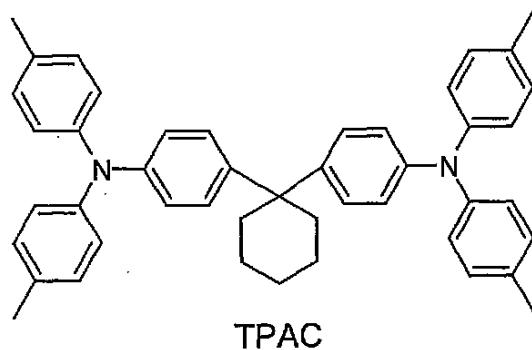
この後、ハロゲン化アルカリ金属である L i F を 0.2 nm の厚さに蒸着し、次いで、アルミニウムを 150 nm の厚さに蒸着した。

この A 1 / L i F は陰極として働く。

このようにして有機 E L 素子を作製した。

この素子について、通電試験を行なったところ、電圧 7.8 V、電流密度 0.47 mA / cm² にて、輝度 101 cd / m² の青色発光が得られ、色度座標は (0.17, 0.37)、発光効率は 21.6 cd / A であった。 10

また、この素子を初期輝度 500 cd / m² にて定電流駆動させ、輝度 250 cd / m² まで半減する時間（半減寿命）は、71 時間であった。



[実施例 8]

実施例 1において、発光層中の化合物 (B - 3') に代えて、化合物 (B - 40') を使用する以外は実施例 1 と同様の方法で有機 E L 素子を作製した。

実施例 1 と同様にして、電圧、電流密度、輝度、発光効率、色度及び半減寿命を測定した。結果を表 2 に示す。 30

比較例 3

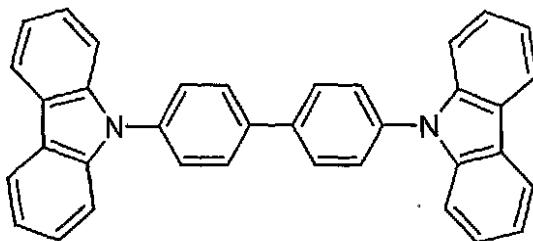
発光層のホスト材料化合物 (A - 7') に代えて、公知の上記化合物 (CBP) を使用する以外は実施例 1 と同様の方法で有機 E L 素子を作製した。

実施例 1 と同様にして、電圧、電流密度、輝度、発光効率、色度及び半減寿命を測定した。結果を表 2 に示す。

比較例 4

発光層のホスト材料化合物 (A - 7') に代えて、公知の下記化合物 (CZTT) を使用する以外は実施例 1 と同様の方法で有機 E L 素子を作製した。

実施例 1 と同様にして、電圧、電流密度、輝度、発光効率、色度及び半減寿命を測定した。結果を表 2 に示す。 40



化合物 (CBP)

10

比較例 5

発光層のホスト材料化合物 (A-7') に代えて、公知の上記化合物 (CTP) を使用する以外は実施例 1 と同様の方法で有機EL素子を作製した。

実施例 1 と同様にして、電圧、電流密度、輝度、発光効率、色度及び半減寿命を測定した。結果を表 2 に示す。

表 2.

	発光層の ホスト材料	電圧 (V)	電流 密度 (mA/ cm ²)	輝度 (cd/ m ²)	発光 効率 (cd/ A)	色度座標 (x, y)	半減 寿命 (時間)
実施例 7	B-3'	7.8	0.47	101	21.6	(0.17, 0.37)	71
実施例 8	B-40'	7.5	0.44	103	23.6	(0.16, 0.37)	63
比較例 3	CBP	7.8	1.70	98	5.8	(0.16, 0.37)	19
比較例 4	CzTT	8.3	0.86	101	11.8	(0.16, 0.37)	9
比較例 5	CTP	12.4	10.9	87	0.8	(0.16, 0.37)	2

20

30

表 2 の結果から、本発明の有機EL素子用材料を用いた有機EL素子は、高効率かつ長寿命な青色発光が得られることが判明した。

フロントページの続き

(72)発明者 荒金 崇士
千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地
(72)発明者 中村 浩昭
千葉県袖ヶ浦市上泉1280番地

審査官 池田 博一

(56)参考文献 特開2001-313179(JP,A)
特開2000-021572(JP,A)
特開2000-186066(JP,A)
特開2002-308837(JP,A)
国際公開第01/041512(WO,A1)
国際公開第01/072927(WO,A1)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 51/50-51/56
H01L 27/32
H05B 33/00-33/28
C09K 11/06
C07D 209/86

专利名称(译)	用于有机电致发光器件的材料和使用其的有机电致发光器件		
公开(公告)号	JP4767018B2	公开(公告)日	2011-09-07
申请号	JP2005516719	申请日	2004-12-24
[标]申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	出光兴产株式会社		
[标]发明人	岩隈俊裕 川村久幸 池田秀嗣 細川地潮 荒金崇士 中村浩昭		
发明人	岩隈 俊裕 川村 久幸 池田 秀嗣 細川 地潮 荒金 崇士 中村 浩昭		
IPC分类号	H01L51/50 C09K11/06 C07D209/86 H01L51/00 H05B33/14		
CPC分类号	H05B33/14 C09K11/06 C09K2211/1007 C09K2211/1011 C09K2211/1044 C09K2211/1059 H01L51/0059 H01L51/0072 H01L51/0078 H01L51/0081 H01L51/0085 H01L51/5016 H01L51/5092 H01L2251/308 Y10S428/917		
FI分类号	H05B33/14.B C09K11/06.690 C09K11/06.660 C07D209/86		
审查员(译)	池田弘		
优先权	2003432759 2003-12-26 JP		
其他公开文献	JPWO2005063920A1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供一种有机电致发光元件用材料，其由具有特定结构的化合物构成。并且能够提供具有高发光效率，优异的耐热性和长寿命同时没有像素缺陷的有机电致发光器件，以及使用该有机电致发光器件的有机电致发光器件。有机电致发光器件包括由一层或多层组成的有机薄膜层，所述一层或多层包括至少一个发光层并夹在阴极和阳极之间。在有机电致发光器件中，至少一层有机薄膜层包含用于有机电致发光器件的材料。

